(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公 表 特 許 公 報 (A)

(11)特許出顧公表番号

特表平6-501926

第3部門第2区分

(43)公表日 平成6年(1994)3月3日

最終頁に続く

(51) Int.Ci.*	識別配号	庁内整理番号	FI				
C 0 7 D 237/08		8615-4C					
A 6 1 K 31/44	ABR	9360-4C					
31/495	ABE	9360 - 4 C					
31/505	ACB	9360-4C					
C 0 7 D 239/26		8615-4C					•
	,	審查請求	未請求	F 備審查院:	? 有	(全 34 頁)	最終質に続く
(21)出顧番号	特顧平3-513247		(71)出	個人 商沢	美品工製	[株式会社	
(86) (22)出版日	平成3年(1991)8	月 5 日		大阪	府大阪市	中央区道修町	3丁目4番7号
(85)翻訳文提出日	平成5年(1993)2	月8日	(72)発	明者 高杉	寿		
(86)国際出顧番号	PCT/JP91	/01042		大阪	府堺市召	1舌鳥梅北3丁	目116—10
(87)国際公開番号	WO92/025	1 3	(72)発	明者 酒井	裕藏		
(87)国際公開日	平成4年(1992)2	月20日	1	京都	府字治市	7木幡平尾28一	134
(31)優先権主張番号	9017183.	6	(72)発	明者 田中	明人		
(32)優先日	1990年8月6日			兵庫	県宝塚市	3米谷2丁目2	41 401号
(33)優先報主張国	イギリス(GB)		(72)発	明者 石川	貴敏		
(31)優先権主張番号	9020345.	6	1	大阪	府池田市	5段丘2-2-	10
(32) 優先日	1990年9月18日		(74) (₹	理人 弁理	士 植木	k 久一	
(33)優先權主張国	イギリス(GB)						

(54) 【発明の名称】 複素環式化合物

(57)【要約】

式:

式中、R¹とRªはそれぞれ低級アルコキシ基R³僅換されたアミノ基等Y はCHまたはNZ はCHまたはNで示される、医薬として有用な複素環式化合物および医薬として許容されるその塩。

1. R:

式中、R'とR"はそれぞれ低級アルコキシ基を、

R* せどりジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルホリニル基からなる難から選ばれ、 且つ適当な最終基をし個以上有してもよい複葉理器:

製造されたアミノ基:

カルポキシ(低級)アルケニル基:

カルボキシ(低型)アルキル高:

ヒドロキシ(低塩)アルキル基:

適当な電筒器を1個以上有してもよいアミノ(低級)アル キル基:

下記式の基

(式中、R・は水常、エトキシ、モノ(またはジ)低級 アルキルアミノ、ジ(低級)アルキルアミ ノー(低級)アルキルアミノ、適当な震換系 を1個以上有してもよい復業環アミノ基。ま 待衷平6-501926 (2)

たは適当な歴治器を1個以上有してもよい技 集団基を示す)

または下記式の基を示し、

(式中、R* は低級アルキルまたは適当な環境基を1個 以上有してもよいアル (低級) アルキル基

X ' は散浸品を示す)

Y ECHECENE.

2 はCHまたはNを示す。

位し、R* がピリジル書:ヒドロキシ基を有してもよいピペリジル 基:伍級アルテル基またはヒドロキシ(匹級)アルキル 益を有するピペラジニル基:モルホリニル基:低級アル ケニルアミノ基:ヒドロキシ(佐設)アルキルアミノ 高;ベンゼン環上に低級アルコキシ基またはハロゲンを 有してもよいフェニルアミノ基:ハロフェニル(低級) アルタルアミノ基:ペンゼン理上にニトロ基、アミノ盃 またはハロゲンを有するフェニルスルホニルアミノ茹; または低級アルキル基とヒドロキシ(低級)アルキル基 からなる群から選ばれた二つの霊技器で重換されたアミ ノ岳であって、更に

YがNを示すときは、

ZはCHを示す。

で示される化合物および医験として許容されるその塩。

2、 R* はピリジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルホリニル基からなる群から選ばれ、 且つ1~3個の適当な置換器を有してもよい複素母器: シアノアミノ:イミダゾリニルアミノ:グアニジノ:ジ (低級) アルキルグアニジノ: 低級アルキルグアニジ ノ;シクロ(低級)アルキルグアニジノ;アル(低級) アルキルグアニジノ:1~3個の適当な関係基で置換さ れてもよい技术機グアニジノ:1~3回の選当な業技業 をむしてもよい(1-22集理-L- イミノメチル)アミノ: ジ(低級)アルキルアミノ:ヒドロヤシ(低級)アルキ ル:カルポキシ(低級)アルキル:カルポキシ(低級) アルケニル:低吸アルキルおよびアシルからなる群から 選ばれた1~3個の重換器を有してもよいアミノ(低 袋) アルキル:

下記式の器:

(式中、R* は水霖:エトキシ;モノ (またはジ) 低級 アルキルアミノ・ジ (低級) アルキルアミ ノー(低級)アルキルアミノ:低級アルキ ル、低級アルコキシ、ハロゲンおよびアル (低級) アルキルからなる群から遊ばれた 1~3個の賃後基を有してもよい復業選ア ミノ;または低型アルキル、低級アルコキ シ、ハロゲン、アル(低級)アルキルおよ びヒドロキシ (低級) アルキルからなる群 から選ばれた!~3個の微換基を有しても よい複素環菌を示す):

または下記式の基を、

・ (式中、R®は低級アルキル、またはハロゲン、低級ア ルキル、低級アルコキシからなる群から 返ばれた1~3個の重換基を有してもよい アル(低級)アルキルモ、および

X!は微残菌を示す)

示すものである彼求の証徴1記載の化合物。

3. R・はピリジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルホリニル基からなる群から選ばれ、 且つ低級アルキルおよび1または2個のハロゲンを有し てもよいアル(低級)アルキルからなる群から選ばれた 1.または2個の最終基を考してもよい技术理差:シアノ アミノ:イミダゾリニルアミノ:グアニジノ:ジ(低 図】アルキルグアニジノ:吸吸アルキルグアニジノ:シ
クロ(低級)アルキルグアニジノ:フェニル(低級)ア
ルキルグアニジノ:アル(低級)アルキルを有してもよい
被無理グアニジノ:保証アルキル、アル(低級)アル
キルおよび低級アルコキシを有してもよいアリールから
なる群から遠ばれた意頂高を有してもよい(1-技業球
-1- イ・ミノメチル)アミノ:ジ(低吸)アルキルアミ
ノ:ヒドロキシ(低吸)アルキル:カルボキシ(低吸)アルケニル:低級アルキ
ル、低級アルカノル、低級アルキルカルパモイル、低级アルコキシカルボニルおよび1~3個の適当な置換蓋を有してもよい技術環境カルボニルからなる静から通ばれた
しまたは2個の環境基を有してもよいアミノ(低級)アルキル:

下記式の第:

-C-R4

(式中、R* は水素 ; エトキシ ; モノ (またはジ) 値級 アルキルアミノ ; ジ (低級) アルキルアミ

> ら退ばれた1または2個の電視基を有して もよいフェニル (低級) アルヤルを、およ び

X ¹ はハロゲンを示す)

示すものである鎖状の範囲 2 記載の化合物。

4. R* はピリジル、チトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルホリニルからなる群から選ばれ、且 つ低鉛アルキル、フェニル (低級) アルキルおよびハロ フェニル(低級)アルキルからなる誰から選ばれた!ま たは2個の電換基を有してもよい複葉改善;シアノアミ ノ;イミダゾリニルアミノ;グアニジノ;ジ(低級)ア ルキルグアニジノ:低級アルキルグアニジノ:シクロ (低級) アルキルグアニジノ:フェニル(低級)アルキ ルグアニジノ ; フェニル (低級) アルキルピペリジルグ アニジノ: (モルホリニル (イミノ) メチル) アミノ: フェニル(丘扱)アルキルを有してもよい(ピペリジル (イミノ) メチル} アミノ; 任极アルキル、フェニル (低級)アルキルおよび低級アルコキシフェニルからな る群から退ばれた霊技器を存してもよい 【ピペラジニル (イミノ) メチル) アミノ:ジ(低級) アルキルアミ ノ:ヒドロキシ(低級)アルキル:カルポキシ(低級) アルキル:カルボキシ(佐蚕)アルケニル:佐瓜アルキ ル、低級アルカノイル、低級アルキルカルパモイル、低 設アルコキシカルボニルおよびオキソ基を有してもよい テトラヒドロピリダジニルカルボニルからなる群から選

持表平6-501926(3)

ノー(低級)アルキルアミノ:低級アルキ ル、低級アルコキシ、ハロゲンおよびフェ ニル(征収)アルキルからなる群から選ば れた1 または2個の使格器を寄してもよい 牧業単端基部分が1~3個の窒素原子を含 む的和の5または6重の理索単型アミノ: 低級アルキル、低級アルコキシ、ハログ ン、フェニル(佐蔵)アルヤルおよびヒド ロキシ(低型)ナルキルからなる群から通 ばれた1または2個の産扱基を有してもよ い1~2億の政策原子と1~3億の登業原 子を含む鏡和の5または6員の経業単頭 基:または低級アルキル、低級アルコキ シ、ハロゲン、フェニル(低級)アルヤル およびヒドロキシ (低風) アルキルからな る群から退ばれた1または2個の最換器を 有してもよい1~3個の空意原子を含む粒 和の5または6員の推索単理基を示す)

または下記式の基を、



(式中、R™は低級アルキル、またはハロゲン、係級ア ルキルおよび低級アルコキシからなる群か

ばれた1または2個の重複基を有してもよいアミノ(低 数)アルキル:

下記式の基:

0 -C-R4

(式中、R* は水煮、エトキシ、モノ(またはり)低級
アルキルアミノ、ジ(低級)アルキルアミ
ノ(低級)アルキルアミノ、フェニル(低級)アルキルピペリジルアミノ、モルホリ
ニル、または低級アルキル、ヒドロキシ
(低級)アルキルまたはフェニル(低級)
アルキルを有してもよいピペラジニルを示す)

または下記式の基を、

(式中、R°は低級アルキル、またはハロゲンを有して もよいフェニル (低級) アルキル・X・ はハロゲンを示す)

. . . . - -

持丧平6-501926 (4)

示すものである精水の範囲3記載の化合物。

5. R'は下式の基を示し、

-

-C-R

(式中、R・は低級アルキルピペラジニル基を示す)

YUN, EUT

2 # N &

示すものである調求の範囲4記載の化合物。

8. 化合物が 5, 6-ピス (4-メトキシフュニル) -3- ((4-メチル ピペラジン-1- イル) カルポニル) -1, 1, 4- トリアジン塩酸塩で ある雑求の範囲5記載の化合物。

 R*は低級アルキルテトラヒドロビリジル基を示し、 YはCH、そして ZはNを、

示すものである欝束の範囲4紀数の化合物。

8. 化合物が 4.5-ピス (4-メトキシフェニル) -2- (1-メチル-1, 2, 3.6- テトラヒドロビリジン-4- イル) ピリミジンである情 求の配因 7 記載の化合物。

9. 🛣

(式中、R* は低級アルキルまたは適当な置換器を1個以上有してもよいアル (低級) アルキル基

X!は職務基を示す)

Y CCHECUNE.

2 はCHまたはNを示す。

個し、R* がビリジル高:ヒドロキシ高を有してもよいピペリジル高:低級アルキル高またはヒドロキシ(低級)アルキル高を有するピペラジニル高:モルホリニル:低級アルケニルアミノ:ヒドロキシ(低級)アルキルアミノ:ペンゼン理上に母級アルコキシ高またはハロゲンを有してもよいフェニルアミノ:ハロフェニル(低級)アルキルアミノ:ペンゼン理上にニトロ高、アミノ高、または低級アルキルとヒドロキシ(低級)アルキルからなる群から選ばれた二つの置換高で置換されたアミノ高を示し、

YがNを示すと自は、

てはCHを示す。

で示される化合物またはその塩を製造するに当たり、

(1)式:

式中、R'とR'はそれぞれ危殺アルコキシ高を、

R! 世ピリジル、テトラヒドロピリジル、ピベリジル、ピベ ラジニルおよびモルホリニル基からなる群から選ばれ、 且つ適当な屋袋基を1部以上有してもよい複数項あ:

塗換されたアミノ葛;

カルボキシ(低級)アルケニル苗:

カルポキシ(位級)アルキル幕;

ヒドロキシ(佐松)アルキル基:

適当な関係基を1個以上存してもよいアミノ(低級)ア ルキル番:

下記式の高

0 -C-R4

(式中、R* は水素、エトキシ、モノ(またはジ)伝級
アルキルアミノ、ジ(低級)アルキルアミ
ノ- (低級)アルキルアミノ、適当な意換
基を1個以上有してもよい技業選アミノ
基、または適当な運換基を1個以上有して
もよい技業理議を示す)

または下記式の基を示し、

式中、R'およびR*はそれぞれ上記と向じ、 で示られる化合物と、

式

式中、R・は上記と同じ、

で示される化合物またはその塩と反応させて、

式:

式中、R'、R"、およびR"はそれぞれ上記と何じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または 。

(2)式:

式中、R'、R'、Yおよび、Zはそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物。またはそのカルポキシ基における反応性健康 体、またはそれらの塩と、

アルキルアミノ(佐松)アルキルアミノ、適当な電換器 を有してもよい技業派アミノまたは適当な遺換器を有して もよい少なくとも1個の質素原子を含む複素環基を示す。 で示される化合物またはその塩と反応させて、

式中、R'、R'、Y、Z、および -x) はそれぞれ上記と問

で示される化合物またはその塩を得るかまたは (3)式:

式中、 R^{+} 、 R^{+} 、 R^{+}_{0} 、YおよびZせそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物、またはそのアミノ基における反応性誘導体また はそれらの塩をアシル化反応に付すことによって、

式中、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 R。はアシルアミノ(低級)アルキル基を示す、

で示される化合物またはその塩を得るか、または

(5)式:

・式中、R・およびR・はそれぞれ上記と同じ、

Y' CHEREN.

Z' せじHまたせNを示す、

で示される化合物また社その塩と、

特表平6-501926 (5)

式中、R'、R"、Yおよび2世ぞれぞれ上記と同じ、

R:は保証されたアミノ(低級)アルギル基を示す、

で示される化合物またはその塩をアミノ保理器の脱離反応に付すこ とによって、

式:

式中、R*、R*、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 Raticアミノ(佐根)アルキル基を示す、

で示される化合物またはその塩を得るか、または (4)式:

式中、R* およびX' はそれぞれ上記と何じ、 で示される化合物を反応させて、

式:

式中、R'、R*、R*、Y'、Z'およびX'はそれぞれ上位と 関じ、

で示される化合物またはその様を得るか、または (6)式:

式中、R $^{+}$ 、R $^{+}$ 、R $^{+}$ 、Y、2およびX $^{+}$ はそれぞれ上記と四

で示される化合物またはその塩を還元反応に付すことによって、

式中、R'、R'、R'、YSLUZはそれぞれ上記と何じ、
は1重結合または2重結合を意味する、
で示される化合物またはその塩を得るか、または
(7) 式:

式中、R'、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を還元反応に付すことによって、 ・

(式中、R・は水素、エトキシ、モノ(またはジ)低級 アルキルアミノ、ジ(低級)アルキルアミ ノ(低級)アルキルアミノ、または適当な 電換器を1個以上有してもよい複葉頭アミ ノ番、または適当な電換器を1個以上有し でもよい複葉環路を示す)

または下記式の基を示し、

(式中、R*は低級アルキルまたは適当な置換器を1以 上有してもよいアル(低級)アルキル器、 X*は酸残器を示す)

で示される化合物またはその塩と、

式:

0

で示される化合物を反応させて、

式:

持衷平6-501926 (6)

式中、 R^+ 、 R^+ 、 R^+ 、 R^+ 、Y および Z は それぞれ上記と同じ、 で示される 化合物 または その塩を得るか、または (8) 式:

式中、R'とR"はそれぞれ上記と同じ、

R a はピリジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルホリニル基よりなる群から選ばれ、 且つ適当な電投基を1以上有してもよい複数理器: 電換されたアミノ器: カルボキシ(低級)アルケニル器:

カルポキシ(低級)アルキル番: ヒドロキシ(低級)アルキル番: 適当な価値基を1個以上有してもよいアミノ(母級)ア

ルキル番:または 下記式の基

式中、 R^+ 、 R^+ 、 $B \pm U R_g^+$ はそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または (9) 式:

式中、R' およびR' はそれぞれ上記と向じ、 R* およびR' はそれぞれ低級アルキルを示す。 で示される化合物またはその塩と、

式:

式中、R * は上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を反応させて、 ・

式中、R'、R'SよびR'はそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または (10) 式:

式中、R*、R*、Y、およびZはそれぞれ上記と向じ、 R*。はカルボキシまたは保護されたカルボキシ高を示す、 で示される化合物またはその塩を運元反応に付すことによって、 式:

式中、 \mathbf{R}^+ 、 \mathbf{R}^+ 、 \mathbf{Y} およ \mathbf{U} Z はそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または (11) 式:

式中、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩と、

式:

で示される化合物またはその塩モ反応させて、 ナ

式中、R $^{+}$ 、R $^{+}$ 、Y $^{+}$ 、Y $^{+}$ とび $^{-}$ なせそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または (13) $^{+}$ 式:

式中、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と何じ、 で示される化合物またはその塩と、 特表平6-501926 (7)

式中、 R^+ 、 R^+ 、Y、およびZはそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその母を酸化反応に付けことによって、 式:

式中、R'、R"、Yおよび2はそれぞれ上配と回じ、 で示られる化合物またはその塩を得るか、または (12)式:

式:

式中、R* およびR* はそれぞれ水鉄、低級アルキル、シクロ(低級)アルキル、アル(低級)アルキル、または適当な 1 以上の電機器を有してもよい複素理器を示す。または R* およびR* は窓葉原子と共に互いに連結して適当な 1 以上の電機器を有してもよい複素理器を形成する。

で示される化合物またはその塩を反応させて、

式:

式中、R'、R'、R'、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ。

で示される化合物またはその塩を得るか、または (14) 式:

式中、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 で示される化合物またはその塩と、

で示される化合物またはその塩を反応させて、

式:

式中、R'、R"、YおよびZはそれぞれ上記と何じ、 で示される化合物またはその塩を得るか、または (15)式:

式中、R'、R"、Yおよび2はそれぞれ上記と同じ、 X! は鋭難基を示す。

式中、R'、R'、Yおよび2はそれぞれ上記と何じ、 で示される化合物またはその塩と、 A: HCHO

で示される化合物および、

式:

式中、B"およびR"はそれぞれ低級アルキルを示す、 ,で示される化合物またはその塩を反応させて、

武:

式中、R'、R'、R''、R''、YおよびZはそれぞれ上記と同

で示される化合物またはその塩を得るか、または (17)式:

で示される化合物またはその塩と、

式中、R¹⁸は水煮または低級アルキル、

R **は低級アルキルまたは1-アミノ-l- イミノエチル。また

R **および R **社会会原子と互いに連結して過当な 1 係以上 の最後高を存してもよい世界理葛を形成する。

で示される化合物またはその塩を反応させて、

式中、R'、R'、R'、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と网

で示される化合物またはその塩を得るか、または

(16)式:

式中、R'、R'、Y、およびではそれぞれ上記と何じ、 R』はカルポキシ(低級)アルケニル基を示す、

で示される化合物またはその塩を遺元反応に付すことによって、

式中、R'、R'、YおよびZはそれぞれ上記と同じ、 Rをはカルボキシ(佐瓜)アルキル基を示す。

で示される化合物またはその塩を得る、

ことを特徴とする製法。

10. 請求の範囲1記載の化合物または医薬として許容されるその 塩を活住成分として、医器として許容される担体と混合したもので ある医薬組成物。

11.請求の範囲1記載の化合物または困難として許容されるその

理令抗血性利、血管拡張対象たは抗炎症形として使用する使用法。 12. 研究の範囲 1 記収の化合物または経典として許容されるその 塩を人または動物に投与することからなる血性症、高血圧、心臓血 含または筋血管疾病、または炎症の予防または治療方法。

.

13. 関求の範囲!記載の化合物または医論として許容されるその 塩と密置として許容される組体を混合することからなる医療組成物 の製造法。

明月春

推荐现式化合物

技術分野

この発明は密雲として有用な新規な視索環式化合物および密塞と して許容されるその塩に関するものである。

杂费技练

屋つかの復業環式化合物は、たとえば来国特許第3,879。 516号、米国特許第4,021、553号、米国特許第4,19 0,725号、米国特許第4,318、911号に記載されて公知 である。

発明の詳細な説明

この発明は、新規な技术理式化合物に関するものである。

より詳細には、この発明は、高理学的活性を有する新規な複業環式化合物および医療として許容されるその塩、およびその製造方法、およびそれを含む医薬的組成物、更にはその使用に関するものである。

従って、この発明の一つの目的は抗血性作用、血管拡張作用および抗炎症性作用を有する新規で有用な技業環式化合物および密裏として許容されるその場を提供することである。

この発明のもう一つの目的はこの提業建式化合物とその塩の製造 方法を提供することである。

この発明のさらにもう一つの目的は上述の複素環ズ化合物または 経譲として許容されるその塩を含む経識的組成物を提供することで ある。

この発明のさらにもう一つの目的は、上述の複素環式化合物また は医薬として許容されるその塩を、血栓症、高血症、遅状血管また は毎血管疾病および炎症、特に人および動物の血栓症の予防および 治療用胚葉として使用する発明を提供することである。

この発明の目的とする複素通式化合物は新規であり、下記一般式 (I) で表される。

式中、R'とR'はそれぞれ低級アルコキシ首を、

R* はピリジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピペ ラジニルおよびモルキリニル高からなる群から選ばれ、

且つ適当な魔技器を1個以上なしてもよい復去遺話: 電換されたアミノ話:

ESICALE/S/S;

カルボキシ(低段)アルケニル基;

カルポキシ(低級)アルキル基;

ヒドロキシ(低鉛)アルキル高:

The second secon

適当な電機基を1個以上有してもよいアミノ(低級)ア

ルキル基;

下記式の基

o -c-R⁴

.(式中、R* は水煮、エトキシ、モノ(またはジ)低級 アルキルアミノ、ジ(低級)アルキルアミノー(低級)ア ルキルアミノ、適当な電換基を1個以上有してもよい提 環環アミノ基、または適当な電換基を1個以上有しても よい複数環塞を示す)

または下記式の基を示し、

(式中、R* は低級アルキルまたは適当な重数基を1億以上有してもよいアル(低級)アルキル基を、X・は酸現基を示す)

- Y tichactive.
- Z はCHまたはNを示す。

Compression of the Compression o

個し、R*がピリジル基:ヒドロキン画を有してもよいピペリジル 基:低級アルキル基またはヒドロキシ(低級)アルキル基を 有するピペラジニル基:モルホリニル基:低級アルケニルア ミノ基:ヒドロキシ(低級)アルキルアミノ基:ペンセン理 上に低級アルコキシ基またはハロゲンを有してもよいフェニ ルアミノ基:ハロフェニル(低級)アルキルアミノ高:ペン セン理上にニトロ基、アミノ基またはハロゲンを有するフェ ニルスルホニルアミノ高:または低級アルキル高とヒドロキ ツ (低度) アルキル番からなる群から選ばれた二つの最換器 で重換されたアミノ番であって、更に

YがNであると言は、ZはCHを表す。

本発明の目的化合物(Ⅰ)は以下の方法で製造される。

日告 (1)

製法 (2)

持表平6-501926 (10)

製法 (3)

製法 (4)

(Id) またはアミノ基における その反応性誘導体または その塩

(Ie) またはその塩

《 数法 (6)

製法 (7)

製法 (8)

期法(9)

特表平6-501926 (11)

(I a) (Io) またはその塩 またせその塩

製法 (12)

(1p) またはその塩

製法 (13)

-11-

- N はモノ(またはジ)低級アルキルアミノ高、ジ

(低級) アルキルアミノ(低級) アルキルアミノ幕、 適当な電換器を1億以上有してもよい複乗環アミノ 器、または適当な電換器を1億以上有してもよい少な くとも一個の登業原子を含む複業環幕。

R:は保証されたアミノ(低心)アルキル基。

Rをはアミノ(低級)アルキル高。

R!はアシルアミノ(母疫)アルキル基、

 R_d^* はカルボキシ基または保護されたカルボキシ基。

R・とR・はそれぞれ低級アルキル基。

R*とR*はそれぞれ水常、低級アルキル高、シクロ(低四)アルキル高、アル(低級)アルキル高、適当な数位表を1回以上有してもよい複数理高を意味するの、または

R* とR*が、国索原子と共に互いに連結して適当な 電換基を1個以上有してもよい複業収蓄を形成し、

X º は脱離器。

R **は水霖または低級アルキル番。

R**は個級アルキル基または 1- アミノーL- イミノメチル基 を意味するか、または R・*とR・・・が窒素原子と共に互いに適結して適当な理 機器を1額以上有してもよい複素環路を形成し、 R・* はそれぞれ低型アルキル基。 R・* はカルボキシ(低型)アルケニル基。 R・* はカルボキシ(低型)アルキル基を表し、 製法(6)の come は1重結合または2重結合を意味し、 R・* はピリジル、テトラヒドロビリジル、ピベリジル、ピベ ラジニルおよびモルホリニル基からなる群から通ばれ、 且つ適白な電換器を1個以上有してもよい複素環路:電

フリニル名よびモルボリニルあからなるなから過せれ、 且つ適当な電視器を1個以上有してもよい複雑理器: 置 換されたアミノ基: カルボヤシ(低級)アルケニル基: カルボキシ(低級)アルヤル基: ヒドロヤシ(低級)ア ルヤル基: 適当な重換器を1個以上有してもよいアミノ (低級)アルヤル基: または 下記式の基:

> 0 -C-R4

(式中、R・は水震、エトキシ、モノ(またはジ)係取アルキルアミノ、ジ(低吸)アルキルアミノー(低級)アルキルアミノ、適当な電債基を1個以上有してもよい復業項アミノ基、または適当な電債基を1個以上有してもよい復業預基を示す)または下記式の基を表す。



(式中、3°は低級アルキル基金には適当な置換器を1 個以上有してもよいアル(低級)アルキル器で、X°は 競技器を示す)

- Y' HCHEERN.
- Z' はCHまたはNを示す。

出現化合物(B)またはその塊は下記の製法にて製造される。 製法(a)

式中、R・は上記と同じである。

などが含まれる。

「カルボキシ(低級)アルケニル」および「低級アルケニルアミノ」の語における選当な「低級アルケニル」にはピニル、プロペニル、プテニル、イソプチニルなどのような2~6個の炭素原子、好ましくは2~4個の炭素原子を有する直鎖または分岐値のものが含まれる。

適当な「電換されたアミノ高」にはシアノアミノ;イミダゾリニルアミノ:グアニジノ:ジ(低級)アルキルグアニジノ:丘級アルキルグアニジノ:アル(低級)アルキルなどのような適当な電換高で電換高で電換高を有してもよい複楽理グアニジノ;低級アルキル、アル(低級)アルキル、低級アルキル、近級アルコキンなどのような適当な電換高を有してもよい(1・複素理・1・イミノメチル)アミノ:ジ(低級)アルキルアミノ高などが含まれる。

「カルボキシ(低級)アルキル」、「ヒドロキシ(低級)アルキル」、「アミノ(低級)アルキル」、「ジ(低級)アルキルアミノ(低級)アルキルアミノ(低級)アルキルリ、「ジ(低級)アルキル」、「ジ(低級)アルキルグアニジノ」、「では、アル(低級)アルキルグアニジノ」、「アル(低級)アルキル」、「ヒドロキシ(低級)アルキルアミノ」、「モノ(またはジ)低級アルキルアミノ」、「・「ハロフェニル(低級)アルキルアミノ」および「アル(低級)アルキルアミノ」および「アル(低級)アルキルグアニジノ」の話における適当な「低級アルキル」と「低級アルキルのテン」とはメチル、エチル、プロビル、イソプロビ

目的化合物(I)の適当な医療として許容される塩は消落の非物性域で、アルカリ会属塩(たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)やアルカリ土頭会属塩(たとえばカルシウム塩、マグネシウム塩など)のような会属塩、アンモニウム塩、有機塩基塩(たとえばトリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ピリリン塩、ピコリン塩、ジシウロヘキシルアミン塩、N、N、N・・ジベンジルエチレンジアミン塩など)、有機酸塩(たとえば酢酸塩、マレイン酸塩、潤石酸塩、メクンスルホン酸塩、インゼンスルホン酸塩、細酸塩、ドルエンスルホン酸塩、トリフルオロ酢酸塩など)、無機酸塩(例えば塩酸塩、具化水素塩、硫酸塩、焼酸塩など)、更減酸塩(例えば塩酸塩、具化水素塩、硫酸塩、焼砂塩など)との塩などを含む。

本明語等の上記および今後の記述において、この発明の範囲に含まれる確々の定義および好ましい例を以下に説明する。

「低級」の簡は、他に指示のない限り贷款数1~8の基を意味するものとし、好ましくは贷款数1~4の基を意味する。

適当な「低級アルコキシ高」はメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソプトキシ、第3級プトキシ、ベンチルオキシ、レベンチルオキシ、ヘキシルオキシなどを含む。

「ビリジル、テトラヒドロビリジル、ビベリジル、ビベラジニル およびモルホリニル基よりなる部から退ばれ、且つ適当な関係基金 1個以上有していてもよい複素理器」の語における適当な「配換 器」には、低型アルキル、ハロゲン(たとえば発素、塩素、臭素、 沃集】のような適当な便換器を有してもよいアル(低級)アルキル

ル、プテル、イソプチル、第2級プチル、第3級プチル、ペンチル、セペンチル、ヘキシルなどのようなI~6個、好ましくは1~ 4級の度素菓子を有する数据または分岐類のものが含まれる。

「原因されたアミノ(低級)アルヤル」の感における適当な「保 掴されたアミノ部分」にはアシルアミノ基などが含まれる。

適当な「保護されたカルボキシ」にはエステル化されたカルボキ シ基などが含まれる。

エステル化されたカルボキシ基のエステル部分の適当な例として は低級アルキルエステル(たとえばメチルエステル、エチルエステ ル、プロビルエステル、イソプロビルエステル、ブチルエステル、 イソプチルエステル、第3級プチルエステル、ペンチルエステル、 ヘキシルエステル、1-シクロプロビルエチルエステルなど) などが 示される。これらは調当な農権基を1以上有していてもよく、例え ば低級アルカノイルオキシ(低級)アルキルエステル【たとえばア セトキシメチルエステル、プロピオニルオキシメテルエステル、ブ チリルオキシメテルエステル、パレリルオキシメテルエステル、ピ パロイルオキシメテルエステル、ヘキサノイルオキシメテルエステ ル、」(または2) - アセトキシエテルエステル、1 (または2 ま たは3)・アセトキシプロピルエステル、1 (または2 または3 ま たは4) - アセトキシプテルエステル、1 (または2) - プロピオ ニルオキシエテルエステル、1 (またせるまたせる)・プロピオニ ルオキシプロピルエステル、1 (または2) - プテリルオキシエチ ルエステル、1 (または2) - イソブテリルオキシエテルエステ ル、1 (または2) - ピパロイルオキシエテルエステル、1 (また は2) - ヘキサノイルオキシエテルエステル、イソブテリルオキシ メテルエステル、2-エテルブテリルオキシメテルエステル、3、3-ジメテルブテリルオキシメテルエステル、1 (または1)・ペンタ ノイルオキシエテルエステルなど】、低級アルカンスルホニル(低 益) アルキルエステル(たとえば2-メシルエテルエステルなど)、 モノ(またはジまたはトリ)・ハロ(佐辺)アルヤルエステル(た とえぜ2-アイオドエチルエステル、2、2、2-トリクロロエチルエス テルなど)、低級アルコキシカルポニルオキシ(低級)アルキルエ ステル(たとえばメトキシカルボニルオキシメチルエステル、エト キシカルボニルオキシメテルエステル、2-メトキシカルボニルオキ シエチルエステル、1-エトキシカルボニルオキシエチルエステル、 L-イソプロポキシカルポニルオキシエテルエステルなど)、フタリ ジリデン(低級) アルキルエステル、または (5-低級アルキル-2-オキソ-1、3-ジポキソル-4- イル) (低級) アルキルエステル (た とえば (5-メテル-2- オキソ-1, 3-ジオキソル-4- イル) メテルエ ステル、(5-エチル-2- オキソ-1、3-ジオキソル-4- イル)メチル エステル、 (5-プロビル-2- オキソ-1、1-ジオキソル-(- イル) エ チルエステルなど】: 佐田アルケニルエステル(たとえばビニルエ ステル、アリルエステルなど):低級アルキニルエステル(たとえ ばエテニルエステル、プロピニルエステルなど): 適当な電換器を 1以上有していてもよいモノ(またはジまたはトリ)フェニル(低 後) アルキルエステルのような適当な産換基を1以上有していても よいアル(低級)アルキルエステル(たとえばペンジルエステル、 4-メトキシベンジルエステル、4・ニトロベンジルエステル、フェネ チルエステル、トリチルエステル、ベンズヒドリルエステル、ピス (メトキシフェニル) メチルエステル、3. 4- ジメトキシベンジル エステル、4-ヒドロキシ・3、5-ジ-第3型プテルベンジルエステル など):適当な最後基を1以上有していてもよいアリールエステル (たとえばフェニルエステル、4-クロロフェニルエステル、トリル エステル、第3型プテルフェニルエステル、キシリルエステル、メ シテルエステル、クメニルエステルなど):フタリジルエステルな どが挙げられる。

(アシルアミノ」および「アシルアミノ(低級)アルキル」の簡における適当な「アシル」にはカルパモイル、脂肪族アシル基、労会理を含むアシル基(以下労会族アシルと言う)または複素項を含むアシル基(以下複素項アシルと言う)が含まれる。

上記アシル基の適当な例としては以下のようなものが挙げられ る。 知ち

カルパモイル: 低型または高級アルカノイルのような脂肪級アシル (たとえばホルミル、アセチル、プロパノイル、ブタノイル、2-メ チルプロパノイル、ペンタノイル、2, 2- ジメチルプロパノイル、 ペキサノイル、ペプタノイル、スクタノイル、ノナノイル、デカノ イル、ウンデカノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、デカノ カノイル、ペンタデカノイル、ヘキサデカノイル、ペプタデカノイ ル、オクタデカノイル、ノナデカノイル、アイコサノイルなど): 低級または高級アルコキシカルボニル(たとえばメトキシカルボニ ル、エトキシカルボニル、第3級ペン テルオキシカルボニル、、アナルオキシカルボニルなど)。低級ア ルキルカルパモイル (たとえばメチルカルパモイル、エチルカルパ モイル、プロピルカルパモイル、イソプロピルカルパモイル、ブチ ルカルパモイルなど): 低級または高級アルカンスルホニル(たと

えばメランスルホニル、エタンスルホニルなど): 低級または高級 アルコキシスルホニル(たとえばメトキシスルホニル、エトキシス ルホニルなど)など:労沓譲アシルたとえばアロイル(たとえばべ ンゾイル、トルオイル、ナフトイルなど);アル(低級)アルカノ イル [たとえばフェニル (低級) アルカノイル (たとえばフェニル アセチル、フェニルプロパノイル、フェニルブタノイル、フェニル ィリブチリル、フェニルベンタノイル、フェニルヘキサノイルな と)、ナフチル(低級)アルカノイル (たとえばナフチルアセチ ル、ナフチルプロパノイル、ナフチルプタノイルなど)など】、ア ル(低級)アルケノイル【たとえばフェニル(低級)アルケノイル (たとえばフェニルプロペノイル、フェニルブテノイル、フェニル メタクリロイル、フェニルベンテノイル、フェニルヘキセノイルな ど)、ナフチル(佐段)アルケノイル(たとえばナフチルプロペノ イル、ナフテルプテノイル、ナフテルペンテノイルなど)など1、 アル(低吸)アルコキシカルポニル(たとえばフェニル(低吸)ア ルコキシカルボニル (たとえばベンジルオキシカルボニルなど) な と];アリールオキシカルポニル(たとえばフェノキシカルポニ ル、ナフテルオキシカルポニルなど):アリールオキシ(低級)ア ルカノイル (たとえばフェノキシアセチル、フェノキシブロピオニ ルセソ): アリールカルバモイル (たとえばフェニルカルバモイル など):アリールテオカルパモイル(たとえばフェニルテオカルパ モイルなど):アリールグリオキシロイル(たとえばフェニルグリ オキシロイル、ナフテルグリオキシロイルなど): アレンスルホニ ル(たとえばベンゼンスルホニル、Pートルエンスルホニルなど) などが挙げられる。

祖雲頭アシルとしては、たとえば祖紫理カルポニル:祖素現(仏 敬) アルカノイル (たとえばチエニルアセチル、チエニルプロパノ イル、チエニルブタノイル、チエニルベンタノイル、チエニルヘキ サノイル、テアゾリルアセチル、チアジアゾリルアセチル、テトラ ゾリルアセチルなど):従業理(低級)アルケノイル(たとえば後 素道プロペノイル、進音道ブテノイル、複素膜ペンテノイル、複素 ロヘキセノイルなど): 複数環グリオキシロイル(たとえばチアゾ リルグリオキシロイル、チエニルグリオキシロイルなど) などが単 げられる。そして上記の「複素環カルポニル」、「複素環(低級) アルカノイル」、『複素環(低級)アルケノイル」および「複素環 グリオキシロイル」の時における適当な視器環部分は、より詳細に は、数素菓子、硬黄菓子、窒素菓子などのような複素菓子を少なく とも1個合む観和または不飽和の単語または多環復素収蓄を意味す **る。そして、特に好ましい複素理差のうち1~4個の意義原子を含** む不飲和の3~8貴頭(より好ましくは5または6貝頭)の捜索頭 基としては、たとえばピロリル、ピロリニル、イミダゾリル、ピラ ゾリル、ビリジルお上びそのN- オキサイド、ジヒドロビリジル、 ピリミジル、ピラジニル、ピリグジニル、テトラヒドロピリグジニ ル (たとえば2, 3, 4, 5- テトラヒドロビリグジニルなど) 、トリ アゾリル (たと太ば4H-1, 2, 4- トリアゾリル, 1H-1, 2, 3- トリ アゾリル、2H-1、2、1- トリアゾリルなど)、テトラゾリル(たと えば18- テトラゾリル、2H- トラゾリルなど) などが挙げられる。 また特に好ましいその他の復雲理基としては、1~4個の記葉原子 を合む飽和の3~8員頭(より好ましくせちまたは6員頭)の捏索 茂基、たとえばピロリジニル、イミダゾリジニル、ピペリジノ、ピ

待表平6-501926 (15)

ベラジニルなどが挙げられる。さらに、特に好ましい技会運基とし ては、1~4回の皇景原子を含む不飽和語合理素理器、たとえばイ ンドリル、イソインドリル、インドリニル、インドリジニル、ベン ズイミダゾリル、キノリル、イソキノリル、インダゾリル、ベンソ トリアゾリルなど:1~2個の数素原子と1~3個の資金収子を含 む不終初の3~8員理(より好ましくは5または6月7日)の攻岳技 苗、たとえばオキサゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル (例えば1、2、4-オキサジアゾリル、1、3、4-オキサジアゾリル、 1. 2. 5-オキサジアゾリルなど)など;1~2個の数景原子と1~ 3旬の登幸原子も含む約初の3~8貝頭(より好ましくは5または 6員理)の復業理器、例えばモルホリニル、シドノニルなど: 1 ~ 2個の酸素原子と1~3個の窒素原子を含む不飽和の総合症素理 苗、たとえばベンズオキサゾリル、ベンズオキサジアゾリルなど、 1~2個の疫質原子と1~3個の磁素原子を含む不飽和の3~8日 理(より好ましくは5または6異頭)の接無理基、例えばチアゾリ ル、イソチアゾリル、チアジアゾリル(例えば1、2、3-チアジアゾ リル、1、2、4-チアジアゾリル、1、3、4-チアジアゾリル、1、2、 5-チアジアゾリルなど)、ジヒドロチアジニルなど:1~2個の破 実原子と1~3個の鑑素原子を含む約和の3~8員限(より好まし くは5または5貝菜)の妆素理器、例えばチアゾリジニルなど、 1~2個の収費銀子を含む不飽和の3~8異環(より好ましくは 5または6貝印)の技業環基、例えばチエニル、ジヒドロジティニ ル、ジヒドロジテオニルなど;1~2億の疫業原子と1~3億の窒 素原子を含む不飽粒の適合推業遺跡、例えばペンゾチアゾリル、ペ ンゾチアジアゾリルなど:1個の職業原子を含む不認和の3~8員

理(より好をしくは5または6員団)の複素理高、例えばフリル高など:1個の観象団子と1~2個の観象団子を含む不飽和の3~8 員理(より好をしくは5または6員理)の複素理高、例えばジヒドロオやサティニル高など:1~2個の観象団子を含む不飽和の略合複素理高。例えばペンゾチエニル、ペンゾジティニル高など:1個の世素団子と1~2個の観象団子を含む不認和の節合複素理高、例えばペンズオやサティニルなどが挙げられる。上記のアシル部分はハロゲン(例えば再素、理書、異素、沃念)、ヒドロキシ、ニトロ、オキソ、低級アルキル(例えばメチル、エチル、プロビル、イソプロビル、プチル、イソプチル、第3級プチル、ペンチル、ヘキシルなど)などのような適当な理論高を、同一または異なって1~1の個有してもよい。

「適当な歴快番を1個以上有してもよい技術環番」、「(1・模像 ロー・イミノメチル) アミノ」、「技術環グアニジノ」および「適 当な変換番を1個以上有してもよい技術環境アミノ」の時における通 当な「技術環番」としても、上記のようなものが示される。

「通当な重換基を1 但以上有してもよい複素限基」の感における 通当な「重慎基」としては低級アルキル(例えばメテル、エテル、 プロビル、イソプロビル、プテル、イソプテル、第2位プテル、第 3位プテル、ベンテル、ヘキシルなど)、アル(位数)アルキル、 ヒドロキシ(位数)アルキルなどが含まれる。

「R* とR* が開業原子と共に互いに連結して適当な電換基を1 個以上有してもよい複素環塞を形成」、「R**とR**が整業原子と 共に互いに連結して適当な電像基を1 傾以上有してもよい複素環基 を形成」および「適当な電像基を有してもよい少なくとも1 個の窒

森原子を含む複素環高」の定義における適当な「複数理画」として、例えばピロリジニル、イミダゾリジニル、ピベリジノ、ピベラジニルなどのような1~4個の窒素原子を含む飽和の3~8員理(より好ましくは5または6員課)からなる複素環語:

例えばモルホリニル、シドノニルなどの様な1~2個の酸素原子と1~3個の度素原子含む粒和の3~8異類(より好ましくは5または6異項)からなる複素理器などが挙げられる。

「適当な微微器を L以上有してもよい複素理アミノ」の部における適当な「整換器」としてはアル(低級)アルギルなどが含まれる。

「R* とR* が資素原子と共に互いに連結して適当な置換基を1 個以上有してもよい複素原基を形成」および「R**とR**が登業原子と共に互いに連結して適当な復換基を1 個以上有してもよい複素 原基を形成」の定義における適当な「置換基」として低級アルキル、アル(低級)アルキル、低級アルコキシを有するアリールなど が含まれる。

「適当な重視高を1個以上有してもよい少なくとも1個の整索原・子を含む技器環番」の定義における適当な「重視高」として低級アルキル、アル(低級)アルキル、ヒドロキシ(低級)アルキルなどが今まれる。

「シクロ(低級) アルキルグアニジノ」の語における適当な「シクロ(低級) アルキル」および「シクロ(低級) アルキル部分」としてシクロプロピル、シクロプチル、シクロペンチル、シクロペキシル、シクロペプチル、シクロペプチル、シクロペプチル、シクロペクチルなどの様な3~8 貴頭(好ましくは5~7個の炭素原子を有する6の)のシクロアルキルが含

tha.

「適当な電視器を1 像以上有してもよいアミノ(低級)アルキル」の語における適当な「電機器」として低級アルキル、上例の様々アシルなどが含まれる。

適当な「酸残基」として上例の様なヘロゲンが含まれる。 適当な「収成基」として上例の様な散残基などが含まれる。

「アル (低級) アルキル」および「アル (低級) アルキルグアニ ジノ」の語における通当な「アリール」および「アリール部分」と レてフュニル、ナフテルなどが含まれる。

「適当な症換基を 1 倒以上有してもよいアル(低級)アルキル」 の間における適当な「虚換基」として上例の様なハログンなどが含 まれる。

「ハロフェニル(低級)アルキルアミノ」の語における適当な 「ハロゲン」および「ハロゲン部分」としては上例の様なハロゲン 」が含まれる。

目的化合物(I)の好ましい具体例は下記の通りである。

- R!は低級アルコキシ基、
- R・は低級アルコキシ基、
- R* はビリジル、テトラヒドロビリジル、ビベリジル、ビベラジニルおよびモルホリニル基からなる群から選ばれ、且つ1~3 個(より好ましくは1または2個)の選当な歴機器を有してもよい複繁理器であり、「より好ましくはビリジル、テトラヒドロビリジル、ビベリジル、ビベリジニルおよびモルホリニル番からなる群から選ばれ、且つ低級アルキルおよび1または2個の

ハロゲンを有してもよいアル(低吸)アルキルからなる群から 退ばれた1または2個の屋投碁を有してもよい視索球基、最も 好ましくはピリジル、テトラヒドロピリジル、ピペリジル、ピ ペラジニルおよびモルホリニルからなる群から遊ばれ、且つ低 粒アルキル、フェニル(佐収)アルキルおよびハロフェニル (低級) アルキルからなる群から選ばれた1または2個の意物 基を取してもよい投票理業1 : シアノアミノ・イミダゾリニル アミノ:グアニジノ:ジ(佐瓜)アルキルグアニジノ:佐屋ア ルキルグアニジノ:シクロ(低級)アルキルグアニジノ:アル (低級)アルキルグアニジノ【より好ましくはフェニル(低 心)アルキルグアニジノ】;1~3個(より好ましくは1個) の適当な建築基で建設されてもよい提業理グアニジノ【より好 ましくはアル(低級)アルキルを有してもよい復業理グアニジ ノ、最も好ましくはフェニル(低級)アルキルピペリジルグア ニジノ】;1~3個(より好ましくは1個)の適当な運換基を 有してもよい(1-拉索球・1・イミノメチル)アミノ〔より好ま しくは低級アルキル、アル(低吸)アルキルおよび低級アルコ キシを有してもよいアリールからなる群から選ばれた産技芸を 有してもよい(1-復常珠-1- イミノメテル)アミノ、最も好ま しくせ (モルホリニル (イミノ) メチル) アミノ、フェニル (佐政)アルヤルを有してもよい(ピベリジル(イミノ)メチ ル】アミノ、または低級アルキル、フェニル(低級)アルキル および低級アルコキシフェニルからなる群から退ばれた歴格為 を有してもよい(ピペラジニル(イミノ)メチル)アミノ】; ジ(低粒)アルキルアミノ:ヒドロキシ(低級)アルキル:カ

> ノで、最も好ましくはフェニル(低級)アルキルピペー リジルアミノ】、または低級アルキル、低級アルコキ シ、ハロゲン、アル(低級)アルキルおよびヒドロキ シ (低級) アルキルからなる群から選ばれた1~3個 (より好ましくは1または2個)の電換器を有しても よい複数球器『より好ましくは低級アルキル、低級ア ルコキシ、ハロゲン、フェニル(低級)アルキルおよ びヒドロキシ(低級)アルキルからなる群から選ばれ た1または2個の置換器を有してもよい1~2個の酸 景原子と1~3個の窒素原子を含む絶和の5または6 貝の復業単選基、または低級アルキル、低級アルコキ シ、ハロゲン、フェニル(低級)アルキルおよびヒド ロキシ(低級)アルキルからなる群から選ばれた1ま たは2個の屋投基を有してもよい1~3個の資素原子 も合む鏡和の5または6員の捏業単雄器で、最も好ま しくはモルホリニル、または低級アルキル、ヒドロキ シ(低級)アルキルまたはフェニル(低級)アルキル を甘してもよいピペラジニル】:

または下記式の基を表し、

特表平6-501926 (16)

ルボキン(低型)アルキル:カルボキシ(低型)アルケニル:低型アルキルおよびアシルからなら群から選ばれた1~3個(より好ましくは1または2個)の震復落を有してもよいアミノ(低型)アルキル【より好ましくは低級アルキル、低級アルカノイル、低級アルキルカルバモイル、低級アルコキシカルボニルおよび1~3個の運営な置後話を有してもよい理器理カルボニルからなら群から選ばれた1または2個の置換器を有してもよいアミノ(低級)アルキル:最も好ましくは低級アルキル、低級アルカノイル、低級アルキルカルバモイル、低級アルコキシカルボニルおよびオキソ話を有してもよいテトラヒドロビリグシニルカルボニルからなら群から運ばれた1または2個の関換器を有してもよいアミノ(低級)アルキル】:

下記式の基:

(式中、R・は水素、エトキシ、モノ(またはジ)医型アルキルアミノ、ジ(低吸)アルキルアミノー(低吸)アルキルアミノ、されは低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲンおよびアル(低級)アルキルからなる群から退ばれた1~3個(より好きしくは1または2個)の重換 養を有してもよい複素理アミノ [より好きしくは低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲンおよびフェニル(低級)アルキルからなる群から選ばれた1または2個の数換基を有してもよい複素単環基部分が1~3個の重素限子を含む飽和の5または6員の複素単速アミ

(式中、R* は低級アルキル、またはハロゲン、低級アルキル および低級アルコキシからなる群から選ばれた 1~3個(より好ましくは1または2個)の置換 基を有してもよいアル(低級)アルキル (より好ましくはハロゲン、低級アルキルおよび低級アル コキシからなる群から選ばれた1または2個の置 後高を有してもよいフェニル(低級)アルキル で、最も好ましくはハロゲンを有してもよいフェ ニル(低級)アルキル】、そして

X・は酸残器 [より好ましくはハロゲン])、

YE CHEREN.

Zは CHまたはNを示す.

但し、R* がビリジル基: ヒドロキシ基を取してもよいピペリジル 基: 低級アルキル基またはヒドロキシ (低級) アルキル 悪を有するピペラジニル: モルホリニル: 低級アルケニ ルアミノ: ヒドロキシ (低級) アルキルアミノ: ベンゼン理上に低級アルコキシ高またはハロゲンを有してもよ いフェニルアミノ: ハロフェニル (低級) アルキルアミノ: ベンゼン理上にニトロ茲、アミノ基またはハロゲン を有するフェニルスルボニルアミノ: または低級アルキ ルヒヒドロキシ (低級) アルキルからなる群から遺ばれた二つの環境基で環境されたアミノ基であって、

YNTBOLEU.

2世に3を示す。

この免明の目的および出発化合物の製法を以下に詳述する。

製法 (1)

化合物(In)またはその塩は、化合物(II)と化合物(II)ら しくはその塩を反応させることによって製造することができる。 この反応は水、アルコール(例えばメタノール、エタノール、イソ プロビルアルコールなど)、チトラとドロフラン、ジオキサン、クロロボルム、塩化メチレンクロライド、ジメチル酢酸アミド、3.8-ジメチルボルムアミドの様な造営の形態または反応に悪影響を与えない他のいかなる有情招端中でも行われる。これらの溶解の中で観水性格域は水と混合して使用してもよい。

この反応は好ましくは無機数(例えば塩酸、臭化水素酸、硫酸など)または有価数(例えば雌酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、プロピオン酸、メタンスルホン酸、ペンゼンスルホン酸、アートルエンスルホン酸など)の存在の下で行われる。

この反応はまたアルカリ会国水酸化物、アルカリ会国諸説酸塩、アルカリ会国説散塩、アルカリ会国酢酸塩、トリ(低吸)アルキルアミン、ピリジン類(例えばピリジン、ルチジン、ピコリン、ジメチルアミノピリジンなど)、N-(低吸)アルキルホリン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジ(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジー(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジー(低級)アルキルペンジルアミン、N-N-ジー(低級)アルキルペンジルでも必要を表現を表現しています。

反応遺痕は特に限定されず、反応は通常冷却~加熱下に行われる。

化合物(即)および(Ia)の適当な塩は化合物(I)で例示したものが挙げられる。

行うことができる。

この反応は典型的には塩基の様な反応促進剤の存在または不存在 下に行うことができる。

適当な塩基としては、第3級アミン {たとえばトリエチルアミン、ピリジン、N.N-ジメチルアニリンなど}、アルカリ金属水酸化 物 [たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど]、アルカリ金属炭酸塩 (たとえば炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)、アルカリ金属炭酸塩 (炭酸水気ナトリウムなど)、有碳酸塩 (たとえば酢酸ナトリウムなど) などが含まれる。塩基が液体の場合は、塩基は溶成として使うことができる。

適当な化合物(IV). (V)および(I b)の機は化合物(I)で例示したものを使うことができる。

製法 (3)

化合物(Id)またはその塩は化合物(Ic)またはその塩に対し、R*におけるアミノ保護器の種数反応を行うことにより製造することができる。この反応の適当な方法として加水分解、遠元などの様な過素の方法が含まれる。

(1) 加水分解:

加水分解は好ましくは塩蓄またはルイス数を含む数の存在下に行 われる。

適当な塩姜としてアルカリ金属 [たとえばナトリウム、カリウム など]、 それらの水酸化物または炭酸塩または重炭酸塩、トリア ルキルアミン [たとえばトリメチルアミン、トリエチルアミンな

製法(2)

化合物(Ib)またはその塩は化合物(Ⅳ)またはそのカルボキシ番における反応性誘導体もしくはそれらの塩と化合物(Ⅴ)もしくはその塩を反応させることによって製造することができる。

カルボキン番における上記の適当な反応性語導体として、整ハライド、酸除水物、活性アミドおよびエステルが挙げられる。適当な保として酸クロリドおよび設プロミドの様な酸のライド、値々の設したとえばジアルキル類酸の様な健逸鏡酸、硫酸、調防協力ルポン酸、労害族カルボン酸など]との復合数量水物、対体軽無水物、現々のイミダゾールとの活性アミド、および低級アルキルエステル(たとえばメチルエステル、エチルエステルなど)、シアノメチルエステル、メトキシメチルエステル、アーニトロフェニルエステル、1、4-ジニトロフェニルエステル、ベンテクロロフェニルエステル、フェニルアゾフェニルエステル、カルボキシメチルテオエステル、およびボーヒドロキシこはく難イミドエステルなどの様なエステルなどが挙げられる。

反応は通常塩化メチレン、クロロホルム、アルコール (たとえばメタノール、エタノールなど)、ベンゼン、トルエン、ビリジン、ジエチルエーテル、ジオキサン、チトラヒドロフラン、アセトン、アセトニトリル、酢酸エテル、5.k-ジメチルホルムアミドの様な通常の溶媒または反応に悪影響を及びさない他のいかなる有機招嬢の中でも行われる。化合物(V)が液体の場合は、これは溶像としても使われる。

反応進度は特に限定されず、反応は治却、宣遣、または加熱下に

ど】、ピコリン、1、5- ジアザビシクロ (4. 3. 0] - ノン-5- エン、1、4- ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクタン、1、8- ジアザビシクロ [5. 4. 0] ウンデカ-7- エンなどの様な無機な話および有情疾系が含まれる。

適当な較として有機酸 【たとえば緩散、節酸、プロピオン酸、トリクロロ酢酸、トリアルオロ酢酸など】および無機酸 【たとえば塩酸、臭化水素酸、硫酸、塩化水素、臭化水素など】が含まれる。トリハロ酢酸 【たとえばトリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸など】 などの様なルイス酸を使う脱離反応は、好ましくは陽イオン構促剤 【たとえばアニソール、フェノールなど】の存在の下に行われ

この反応は通常水、アルコール【例えばメタノール、エタノール など】、塩化メテレン、テトラヒドロフラン、これらの混合物ある いは反応に悪影響を及ぼさない他の溶解の様な知解中で行われる。 液体の塩蓄または酸も溶解として使用することができる。反応温度 は特に規定されず、反応は通常冷却~加熱下に行われる。

(11) 選元:

選売反応は適常の方法で行われ、化学的運元と接触運元が含まれる。

化学的選元で使用される通当な選元財は金属(例えば係、亜鉛、 鉄など)または金属化合物(例えば塩化クロム、酢酸クロムなど) および有限または無価酸(例えば細酸、酢酸、プロピオン酸、トリ フルオロ酢酸、Pートルエンスルホン酸、塩酸、臭化水常数など) の組み合わせが挙げられる。

接触運元に使用される通当な触媒としては白金触媒(例えば白金

特表平6-501926 (18)

R ** -0 K

(IIII)

(式中、R!!はアシル)

またせその反応性秩準体またせそれらの塩が挙げられる。

ど)、パラジウム競技(例えばパラジウムスポンジ、パラジウム 星、粒化パラジウム、パラジウム炭塩、コロイドパラジウム、パラ ジウウム/建設パリウム、パラジウム/炭酸パリウムなど)、ニッ ケル触媒(例えば選元ニッケル、酸化ニッケル、ラネーニッケルな ど)、コバルト絵様(例えば透元コバルト、ラネーコバルトな ど)、鉄鉄県(例えば遠元鉄、ラネー鉄など)、銅鮫部(例えば遠 元銅、ラネー鶏、クルマン質など)などの様な通常のものが挙げら れる。進元反応は通常、水、メタノール、エタノール、プロパノー ル、H,N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロブラン、またはこれ らの遺合物の様な反応に悪影響を及ばさない過常の溶媒中で行われ る。加えて、化学的電子で使われる上記の動が彼体の場合は、これ

様、白色スポンツ、白金属、白色コロイド、軟化白金、白色様な

この遠元の反応温度は特に限定されず、反応は通常冷却~加熱下

化合物(1c)と(1d)の適当な塩は化合物(1)で例示した 様なものを使うことができる。

別法 (4)

らも溶媒として使用できる。

化合物(Ie)またはその塩は化合物(Id)またはそのアミノ 幕における反応性誘導体またはそれらの塩をアシル化反応に付すこ とにより製造することができる。

このアシル化反応に使用される適当なアシル化剤としては下記の 式の化合物

【(CH_s)·N·CH-】エステル、ビニルエステル、プロバルギルエステ ル、P‐ニトロフェニルエステル、2、4・ジニトロフェニルエステ ル、トリクロロフェニルエステル、ペンテクロロフェニルエステ ル、メシルフェニルエステル、フェニルアゾフェニルエステル、 フェニルチオエステル、P-ニトロフェニルチオエステル、P-ク レジルチオエステル、カルポキシメチルチオエステル、ピラニルエ ステル、ビリジルエステル、ピペリジルエステル、8-キノリルチオ エステルなど)、またはN-ヒドロキシ化合物(たとえばN,N-ジメチ ルヒドロキシルアミン、1-ヒドロキシ -2-{1K}- ピリドン、N-ヒド ロタシこはく超イミド、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール、N-ヒド ロキシフタルイミド、1-ヒドロキシ-6- クロロ-18-ペンゾトリア ゾールなど)とのエステル:置換または非屋換アリールイソシア キート:世後または非遺換アリールイソチオシアネートなどが挙げ られる。これらの反応性誘導体は使用される化合物(XXII)の種類 に従って任意に退ぶことができる。

反応は通常、水、アセトン、ジオキサン、アセトニトリル、クロ ロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、 群酸エチル、ルドジメチルホルムアミド、ピリジンの様な過常の浴 概または反応に悪影響を及ぼさない他のいかなる有性溶集中でも行 われる。これらの通常の密修は水と混合して使用してもよい。

化合物 (エスエエメ) が反応において避難酸の形またはその塩の形で使 用される時には、反応は好ましくは汎用の総合副の存在の下で行わ れる。この様な紹合剤としてM.N'- ジシクロヘキシルカルボジィミ ド:H-シクロヘキシル-N'-モルホリノエチルカルポジイミド:H-シ

化合物(Id)のアミノ基における適当な反応性理学体として化 合物(【d)とアルデヒド、ケトンなどの機なカルポニル化合物の 反応により生成されるシッフ塩等のイミノ型またはその互変異性の エナミン型:化合物 (Id) と8.0-ピス (トリメチルシリル) 酢酸 アミド、N-トリメチルシリル酢酸アミドなどの後なシリル化合物の 反応により生成されるシリル諸事体:化合物(Id)と三塩化均ま たはホスゲンの反応により生成される競導体などが挙げられる。

化合物(1d)と(1g)の適当な埋は化合物(1)で例示した のと思じものを使うことができる。

化合物(XXII)の対当な反応性発導体として触入ライド、砂無水 物、活性アミド、活性エステル、イソシアネートなどが挙げられ る。適当な例として数クロリド、数アジド:管換換数(たとえばジ アルキル境位、フェニル境性、ジフェニル境性、ジベンジル境故、 ハロ境散など)、ジアルキル亜塩酸、亜硫酸、チオ硫酸、アルカ ンスルホン数(たとえばメタンスルホン数、エタンスルホン数な ど)、破職、アルヤルカルボン酸、緊防族カルボン酸(たとえばビ パリン酸、容革酸、イソ合革酸、t-エテル酸酸またはトリクロロ酢 酸など)または芳香族カルボン酸(たとえば安息香酸など)の様 なほとの混合数無水物;対称数無水物;イミダゾール、4-定換イ ミグゾール、ジメチルピラゾール、トリアゾールまたはテトラ ゾールとの活性化アミド:または活性化エステル(例えばシアノ メテルエステル、メトキシメテルエステル、ジメチルイミノメテル

クロヘキシル-N'-(4- ジエチルアミノシクロヘキシル) カルボジイ ミド: N.N'- ジエチルカルボジイミド、W.N'- ジイソプロピルカル ポジィミド: N-エチル・N'・(3・ ジメチルアミノプロピル) カルポジ イミド:N. K- カルボニルビス-(2-メチルイミダゾール): ペンタ メチレンケテン-N- シクロヘキシルイミン、ジフェニルケテン-N-シクロヘキシルイミン:エトキシアセチレン:1-アルコキシ-1- ク ロロエチレン:更燐酸トリアルキル;ポリ燐酸エテル;ポリ燐酸イ ソプロピル:オキシ塩化塩(ホスホリルクロリド);ホスホラスト リクロリド:塩化チオニル:塩化オキサリル:トリフュニルホスフ ィン:2-エチル-2- ヒドロキシベンズイソオキサゾリウム塩:2-エ チル-5-(m-スルフェニル) イソオキサゾリウム水酸化物分子内 塩:1-(P-クロロベンゼンスルホニルオキシ)-6-クロロ-16 - ベ ンゾトリアゾール: N.N-ジメチルホルムアミドと進化チオニル、ホ スゲン、オキシ塩化操などとの役応により製造されるいわゆるビル スマイナは毎:などが挙げられる。

形式はまたアルカリの運動機関は、トリ(低級)アルキルアミ ン、ビリジン、N- (低級) アルキルモルホリン、8.8~ジ(低級)ア ルキルベンジルアミンなどの様な無限または有限の塩基の存在下に 行ってもよい。反応温度は特に限定されず、反応は通常冷却一知熱 下に行われる。

製法 (5)

化合物(If) またはその塩は、化合物(XVIII)またはその塩と 作会体(VI)を反応させることによって製造することができる。 この反応は水、アルコール(例えばメタノール、エタノール、イソ

特表平6-501926 (19)

プロピルアルコールなど)、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ラロロホルム、塩化メチレン、ジメテル酢酸アミド、R.H-ジメチルホルムアミドの様な通常の溶解をたは反応に感影響を与えない他のいかなる有理器集中でも行われる。これらの溶透の中で摂水性溶媒は水と患合して使用してもよい。

反応速度は特に確定されず、反応は通常枠却~如熱下に行われる。

化合物(XVIII)および(I f)の適当な塩は化合物(I)で例示したものが使われる。

製造 (6)

(化合物(In)またはその塩は、化合物(Is)またはその塩を 速元することによって製造することができる。

選定は通常の方法で行われ、化学的選定と接触運元が含まれる。 化学的選元で使用される適当な選元剤として水素化物(たとえば 沃化水素、硫化水素、水素化リチウムアルミニウム、水素化御量ナ トリウムなど)または金属(例えば輝、亜鉛、鉄など)または金属 を含む化合物(例えば塩化クロム、酢酸クロムなど)および有価または無複数(例えば増散、酢酸、プロピオン酸、トリフルオロ酢 粒、アートルエンスルホン酸、塩酸、臭化水素酸など)の組み合わせが挙げられる。

接触速元に使用される適当な熱線としては白金紋は(たとえば白金板、白金スポンジ、白金属、白金コロイド、酸化白金、白金雄など)、パラジウム殻域(たとえばパラジウムスポンジ、パラジウム 属、酸化パラジウム、パラジウム炭素、コロイドパラジウム、パラ ジウム/観覧バリウム、パラジウム/皮質パリウムなど)、ニッケル粒質(たとえば運元ニッケル、酸化ニッケル、ラネーニッケルなど)、コパルト数部(例えば選元コパルト、ラネーコパルトなど)、鉄数部(例えば運元数、ラネー鉄など)、網数部(例えば連元額、ラネー級など)などの様な速常のものが挙げられる。進元反応は通常、本、アルコール(例えばメタノール、エタノールなど)、5.X-ジメテルホルムアミド、テトラヒドロフラン、これらの組合物または反応に感影響を及ばさなが他の治能中で行われる

如えて、化学的選元で使われる上記の設が液体の場合は、これら も溶体として使用できる。

この遠元の反応機度は特に設定されず、反応は通常冷却~加熱下 に行われる。

化合物(Is)と(Ih)の適当な塩は化合物(I)で例示した 様なものを使うことができる。

製法 (7)

化合物(IJ)またはその塩は、化合物(II)またはその塩を 製体(6)で説明した方法に従って遠元することによって製造する ことができる。

化合物(II)と(IJ)の適当な塩は化合物(I)で例示した 様なものを使うことができる。

製法(8)

化合物(1k)またはその塩は、化合物(ススメリまたはその塩と化

合物(タイ)を反応させることによって製造することができる。

この反応は水、アルコール(例えばメタノール、エタノール、イ ソプロピルアルコールなど)、テトラヒドロフラン、ジオキサン、 クロロホルム、塩化メチレン、ジメチル酢酸アミド、キシレン、2-メトキシエタノール、B.ド-ジメチルホルムアミドの様な沢用の溶媒 または反応に想影響を与えない他のいかなる有価溶媒中でも行われる。

反応進度は特に限定されず、反応は通常冷却~加熱下に行われる。

化合物(Ik)および(XXI)の適当な塩は化合物(I)で例示したものが使われる。

泵法(9)

化合物(II.4)またはその塩は、化合物(VII)またはその塩と化合物(IX.)またはその塩を反応させることによって製造することができる。

この反応は通常、製法(8)で例示した様な一般の符集中で行われる。

反応温度は特に限定されず、反応は通常治却~加熱下に行われる。

この反応は過常アルカリ金属水酸化物、アルカリ金属重度設塩、アルカリ金属度設協、アルカリ金属酢酸塩、トリ(低級)アルキルアミン、アルカリ金属メトキサイド、ピリジン環(例えばピリジン、ルチジン、ピコリン、ジメチルアミノピリジンなど)、B-(低級)アルキルモルホリン、B.N-ジ(低級)アルキルモルホリン。アミ

ン、N.M-ジ(低盛) アルキルアニリンなどの様な無機または有機塩 基の存在下に行われる。塩基及び/または出発化合物が液体のとき は、これらは溶域として使うこともできる。

化合物 (物) の適当な塩は化合物 (I) で例示した様な酸付加塩 を使うことができる。

化合物(K) および(I 8) の適当な塩は化合物(I)で例示したものを使うことができる。

製法(10)

化合物(In)またはその塩は、化合物(In)またはその塩を 塩元することによって製造することができる。

運元は通常の方法で行われ、化学的違元と接触運元が含まれる。 化学的運元で使用される適当な通元剤として水気化物(たとえば 沃化水常、硫化水素、水常化リチウムアルミニウム、水常化理会ナ トリウムなど)または金属(例えば傷、適鉛、鉄など)または金属 を含む化合物(たとえば塩化クロム、酢酸クロムなど)および有様 または無機酸(たとえば増酸、酢酸、ブロピオン酸、トリフルオロ ・酢酸、アートルエンスルホン酸、塩酸、臭化水素酸など)の組み合 わせが挙げられる。

特表平6-501926 (20)

ど)、コパルト数略(たとえば遠元コパルト、ラネーコパルトなど)、鉄数略(たとえば遠元氏、ラネー改など)、銅数略(たとえば遠元氏、ラネー改など)、銅数略(たとえば遠元銅、ラネー側、ウルマン間など)などの様な通常のものが挙げられる。遠元反応は遠常、メタノール、エクノール、プロパノール、8/N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、またはこれらの混合物の様な反応に懸影響を及ぜきない通常の溶媒中で行われる。加えて、化学的違元で使われる上記の数が液体の場合は、これらも溶媒として使用できる。

この重元の反応速度は特に限定されず、反応は通常治却~如熱下 に行われる。

化合物(Is)の適当な塩は化合物(I)で例示した様なものを 使うことができる。

製法(11)

化合物(Io)またはその塩は、化合物(In)またはその塩を 数化反応に付すことによって製造することができる。

酸化反応は通常の方法で行われ、ヒドロキシメテル基をホルミル 基に酸化できる適当な酸化剤としては過失素酸塩(たとえば過失素 酸ナトリウムなど)、過酸(たとえば過安息香酸、メテクロロ過安 息香酸など)、二酸化マグネシウムなどが挙げられる。

この反応は通常、製法(8)で例示した様な一般の溶解または反応に悪影響を及ぼさない他のいかなる溶媒中でも行われる。これらの溶媒の中で観水性溶媒は水と混合して使ってもよい。

この反応温度は特に限定されず、反応は通常冷却~加熱下に行われる。

化合物($I_{\rm F}$)またはその塩は、化合物($I_{\rm G}$)またはその塩と 化合物(Π)またはその塩を反応させることによって製造すること ができる。

この反応は通常、製法(8)で例示した様な一般の複雑中また は反応に悪影響を及ばさない他のいかなる有機溶媒中でも行われ る。

反応速度は特に限定されず、反応は遺(水冷却〜如熱下に行われる。 化合物 (以) が液体の場合は、これは溶媒として使うこともできる。

化合物(Ir)と(XI)の適当な塩は化合物(I)で例示したものを使うことができる。

製法 (14)

化合物(Ia)またはその塩は、化合物(Ia)またはその塩と 化合物(Ia)またはその塩を反応させることによって製造すること ができる。

この反応は通常、製法(8)で例示した様々一般の溶媒中または 反応に悪影響を及ぼさない他のいかなる脊髄溶媒中でも行われる。

反応温度は特に限定されず、反応は通常冷却〜加熱下に行われる。(化合物 (四) が弦体の場合は、これは溶器として使うことができる。

化合物(Iq)、(Is)、(如)の適当な堪は化合物(I)で 例示した様な趣付加塩を使うことができる。

製法 (15)

化合物(I。)と(I。)の適当な塩は化合物(I)で例示した 間な数付加塩を使うことができる。

R法 (12)

化合物(I_P)またはその塩は、化合物(I_O)またはその塩と 化合物(X)またはその塩を反応させることによって製造すること ができる。

この反応は通常、製法(8)で例示した機な一般の物態中または 反応に悪影響を及ぼさない他のいかなる有機熔媒中でも行われる。 反応温度は特に限定されず、反応は通常冷却~加熱下に行われ 1

この反応は通常アルカリ金属水酸化物、アルカリ金属重炭酸塩、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金属酢酸塩、トリ(低吸)アルキルアミン、ピペリジン、ピペラジン、ピリジン類(たとえばピリジン、ルチジン、ピコリン、ジメチルアミノピリジンなど)、パー(低吸)アルキルペンジルアミン、パージ(低吸)アルキルペンジルアミン、パージ(低吸)アルキルペンジルアミン、パージ(低吸)アルキルアニリンなどのほな無機または有機坦革の存在の下に行われる。塩基及び/または出発化合物が液体のときは、これらは溶媒としても使うことができる。

化合物(X)の適当な塩は化合物(I)で例示した様な塩基塩を使うことができる。

化合物(Ip)の適当な塩は化合物(I)で例示したものを使うことができる。

報法(13)

化合物(It) またはその塩は、化合物(畑)またはその塩と化合物(畑)またはその塩を反応させることによって整造することができる。

この反応は連奪、製法(8)で例示した様々一般の解媒中または 反応に悪影響を及ぼさない数のいかなる有機複媒中でも行われる。

反応速度性重要ではなく、反応は通常冷却~如熱下に行われる。 化合物(如)、(如)、(It)の適当な塩は化合物(I)で例 示した様なものを使うことができる。

製法 (16)

化合物 (Iu) またはその塩は、化合物 (IV) またはその塩と化合物 (IVI) まよび化合物 (IVII) またはその塩を反応させることによって製造することができる。

この反応は通常、アルコール側(たとえばメタノール、エタノール、エチレングリコールなど)、クロロホルム、エーテル、テトラヒドロフラン、ペンゼンの単な一般の拍響中または反応に悪影響を及ぼさない他のいかなる有種的媒中でも行われる。 ・

反応建度は特に限定されず、反応は通常冷却~如熱下に行われ

反応は通常職の存在の下に行われる。

適当な取としては有値数(例えば値数、影散、プロピオン酸など)および無値数(例えば塩酸、臭化水素酸、硬酸など)が挙げられる。酸が液体のどきはこれは粉盤として使うこともできる。

化合物(II)、(IVII)、(I a)の適当な塊は化合物(I)で 例示した様な数が加塩を使うことができる。

特表平6-501926 (21)

製法 (17)

化合物($1 \circ$) またはその域は、製法($1 \circ$) で以明した方法に 使って化合物($1 \circ$) またはその場を選売することによって製造す ることができる。

化合物(I $ilde{f v}$)と(I $ilde{f v}$)の過当な煤は化合物(I)、で例示した ものを促うことができる。

到法 (a)

化合物(III)またはその塩は、化合物(IIIX)またはその塩と化合物(III)またはその塩を反応させることによって製造することができる。

この反応は適常の狩猟の存在または不存在下に行うことができる。

反応過度は特に限定されず、反応は通常治却または室画下に行われる。

化合物(XX)の適当な塩は化合物(I)で例示した酸付加塩を使うことができる。

化合物(XIX) と(四)の適当な塩は化合物(1)で例示したものを使うことができる。

本発明の斬規な複葉限化合物(II)と区間として許容されるその 塩は強い抗血性性活性を有して、シクロオヤシゲナーゼ、トロンビ ン、ホスホジエステラーゼなどに対し活性を阻害し、さらに/また は血小板の凝集を阻害する:さらに血管拡張作用:抗炎症作用:待 に抗血管作用を有し、使って抗血性剤、血管拡張剤のよび抗炎症 剤、特に抗血性剤として有用である。

せって、新規な程書項化合物(I)と思名として許多されるその 地は脳血性症、血液緩体性血性症、配動脈血性症、移行性血性症、 静脈紅質性血性症、発展性血性症、数在性血性症、動態血性症、血 小破性血性症、外傷使動脈血性症、致在性血性症、肝道性血性 症、性性動脈閉膜の様な末梢血管障害、一過性虚血免化、心筋梗 毒、尿梗塞、尿皮的配動脈形成物または唇皮的配動尿内血性症治解 法律の再角膜、動脈硬化症、固血管痙攣、接着性血管内凝固症、動 高血圧の準々高血圧、乾虧、調助炎、腎炎、炎症性肠炎患、致血症 性ショック、配性液等、老人性虧泉、内毒素ショックなどの予防お よび治療に使うことができる。

ぎらに、これらの化合物は透析の様な体外循環中の血性症の阻止 にも有用である。

きらに、これらの化合物はまた解熱性、鎮痛性、抗ウイルス性、 抗真菌性、抗アレルギー性、5-リポキングナーゼ風害性などを持つ ことが順待されている。

この復業現化合物 (I) と医臓として許容されるその頃は患者に 悪影響を及ぼす調作用をほとんど特たない。

本発明の複素理化合物 (I) と医器として許容されるその塩の有用性を示すため、複素理化合物 (I) の代表的化合物の医療試験 データを以下に説明する。

以下の試験における「実施例 1-(1)」、「実施例 2-(1)」、「実施例 7-(3)」、「実施例 17-(2)」、「実施例 21-(1)」、「実施例 21-(1)」、「実施例 24-(1)」なる記述はそれぞれ実施例 1-(1)、2-(1)、7-(3)、

17-(2)、21-(1)、24-(1)で製造された化合物を単株する。

生体外血小板凝集

1. 試験後

体重的 300 g の雄のハートレイ系モルモットを24時間地会後使用した。試験化合物をたは試験化合物の試形剤の経口投与の6時間後、6.1 容量の1.8%クエン酸ナトリウムを含む試験書中に血液を提取しる血小板血管 (PRP) を作成した。

250 μ1 のPRPに、5 μ1 のアラキドン酸を凝集開発剤として加えた(最終的に 50 μ1)。凝集度を凝集計 (NKI ヘマ・トレーサー1)を使用して満定した。下記の結果は試験化合物の投与量と血小板凝集反応に対するその阻害作用のパーセンテージ(x) との間の部級を示す。

2. 战争抗暴

以缺化合物	投与量 (mg/kg)	組書費(%)	
実施例 2-(1) 実施例 21-(1)	1.0	100 68.3	

摂出ラット大助原に対する処理効果

1. 試験法

ファト胸部大動脈の螺旋形細片を0.5 g の食肉の下で3℃で95% 素 - 5% 二酸化炭素 により過気したタイロード複を含むマグヌス 種に吊した。塩化カリウム水溶液の添加により収拾を研発させた (最終譲度は30 m) であった)。孤力がプラトーに適した後、裏筋 (ジメチルスルホキサイドに溶解して) を累積的に加え、最後に 10.1% のパパペリンを加えて最大効様値を得た。試験化合物の作用 はED50値 (歯出ラット大動談を50% だけ効様させるに要する投与 量)で表わした。

2. 以及幼果

試験化合物	£050 (M)		
実施例 1-(1)	4.3 × 10 ⁻⁰		
実施例 2-(1)	4.5 × 10 ⁻⁸		
支施例 24-(1)	4.6 × 10"		

家県血小板におけるマロンジアルデヒド(NDA) 生成への影響

1. 試験法

洗浄した変現 PRP (990 m 1)を裏物溶線(ジメチルスルホキシド中に削減した)(10 m 1)と共に37°Cで5 分配子のインキュペートした。次に、2.5 mMのアラキドン設設施(20 m 1)を反応連合物に加えた。3 分後に、チオパルビツール型塩試養(1000 m 1)を加え、そして反応連合物を添養水中で10分間加熱した。1500 gで10分間遠心分離後、上遷被の吸光度を532mmで固定した。この試験は試験化合物のシクロオキシゲナーゼの作用に対する阻害作用を見るために行わ

2. 双键投票

試験化合物	an ex (11)	阻害度(S)	
実施例 7-(3) 実施例 17-(2)	1.8 × 10 ⁻⁷	73.5 80.1	

治療的役与のためには、本発明の目的化合物(1)および医療として許容されるその塩は有機またせ無機の固体または液体の種口、非経口または外用に適した医形剤の様な過常の医療として許容される遺体と混合した過常の医療製剤の形で使用される。医薬製剤は超位、カブセル、健和、糖皮錠や坐露の母な固形で、または注射、内閣、点風潜などのため溶液、思湯施または乳剤の母な液状で調合される。要すれば、上配製剤に安定剤、透過または乳化剤、緩衝剤やある質能力れる付加物の機な補助物質を含んでもよい。

この有効成分は、通常1回当たりの投与量で0.00lag/kgから500mg/kg、好ましくは0.0lag/kgから10mg/kgで、1日豊たり1~4回投与きれる。しかし上記の投与重は患者の早令、体重および症状または投与方法に従って適宜権減されることがある。

下記の製造例および実施例は、単にこの発明をより詳細に示すことを目的として与えられるものである。

4.04 (lm, s), 6.85 (42, d, J=9Ex), 7.47 (ZE, d, J=9Ex), 7.48 (ZE, d, J=9Ex), 9.18 (LE, e)

MASS (m/x) : 350 (m⁺)

実施例 1

(1) 2-アセチルアミノ-1-チオキソエチルアミン (0.50 g) とエタノールの混合物に、ヒドラジン1 水和物 (0.18 e1)を-70°C で加え、この混合物を30分間同温度で複辞した。2-アセチルアミノ・1-ヒドラソノエチルアミンを含む反応混合物にP-アニシル (1.02 g)を-20°C で加え、これに塩酸のエナノール溶液 (3 預)を加えた。反応混合物を 20 分間類神道液もした。室温に冷却した後、混合物を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。有理層を重反酸ナトリウム飽和水溶液、水および塩水で洗浄し、硬酸マグネシウムで乾燥し、活性関で処理した。濾過後溶媒を減圧減留し、残留物をシリカゲル(50 g)カラムクロマトグラフにかけ、クロロボルムとメタノールの退域で溶出した。目的化合物を含む国分を合併して減圧蒸発し残り物をジイソプロビルエーテルで処理し、3-(アセチルアミノメチル)-5、6-ビス (4-メトキシフェニル)-1、2、4-トリアジン(0.20 g)を得た。

mp: 44-55°C
IR (mijol): 1650, 1600, 1490 cm⁻¹
SMR (CDCl₃, 4): 2.12 (3B, s), 3.82 (3B, s),
3.83 (3B, s), 4.90 (2B, d, J=5Bs),
6.8-7.1 (5B, m), 7.55 (2B, d, J=9Bs),
7.58 (2B, d, J=9Rs)
RASS (m/s): 364 (m²)

以下の化合物は英施例 1-(1)と同様な方法で得られた。

B18611

アニシル (25 g) と水酸化ナトリウム (21.52 g)のメタノール (1.5 g) 労務に、2.3-ジメテルアミノプロバン酸臭化水素塩 (36.52 g)を加えた。この混合物を1時間加熱温度した後冷却した混合物を建造した。建設を選圧下に 200 e1 まで機能し、不溶物を建造して採取した。この不溶物に、水 (100 e1) および酢酸エテル (50 e1)を加えた混合物を 3月 水酸化ナトリウム水溶液で p3 10.5 に調節し、生成した混合物を 4月 塩酸を加えて p6 4.0 とした。 位置を採取し水で洗浄して 2,3-ビス (4-メトキシフェニル) ビラジン・3- カルボン酸を得た。

mp : 233°C (dec.) IR (Mujol) : 1690, 1600, 1510 cm⁻¹ NRG (DESO-d_c, 4) : 2.40 (dE, s), 6.97, 7.46 (dH, AMC, J=9RK), 9.13 (HR, s) RASS (m/s) : 336 (m⁴)

製造例2

2. 3- ビス (4-メトキシフェニル) ピラジン-5- カルボン酸 (0.5 g)、3-メチル-1- P-トリルトリアジン (0.44 g) のテトラヒドロフラン (13 ml)中の担合物を40 Cで l 時間提择した。反応混合物を砂酸エチルと水の複合物中に注ぎ、6N- 塩酸で pl 約 2周節した。分離した有限層を堪水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。加速後、溶媒を減圧留去し、得られた沈瀬をジインプロビルエーテルで洗浄して 5- メトキシカルボニル-2, 3-ビス (4-メトキシフュニル) ピラジン (0.36 g) を得た。

IR (Rujol): 1720, 1600, 1505 cm⁻¹
1002 (CDCl₃, 6): 3.82 (3R, a), 3.83 (3R, a),

(2) 1-エトキシカルポニル-5, 6-ピス(4-メトキシフェニル)-1, 2, 4- トリアジン

mp: 120-122°C
IR (Najol): 1740, 1650, 1595, 1570 cm⁻¹
NORE (CDCl₃, 4): 1.50 (3E, t, J=7Hz), 3.84 (3H, z),
1.86 (3H, z), 4.6 (2H, q, J=7Hz), 6.86 (2H, d,
J=9Hz), 5.96 (2H, d, J=9Hz), 7.62 (2H, d,
J=9Hz), 7.69 (2H, d, J=9Hz)
NORE (m/z): 185 (N⁵)

(3) 3-(2-第3 設プチルオキシカルボニルアモノエチル)-5, 8-ピス(4-メトキシフュニル)-1, 2, 4-トリアワン

EQ : 102-103°C
IR (Rujol) : 3120, 1580, 1510, 1490, 1250 cm⁻¹
IRR (Rujol) : 3120, 1580, 1510, 1490, 1250 cm⁻¹
IRR (Russo-d₆, 4) : 1.13 (NR, a), 3.18 (2B, t, J=SHE),
3.48 (2E, q, J=6EE), 3.78 (3B, a), 1.50 (3B, a),
5.33 (2E, d, J=9EE), 6.99 (2B, d, J=9EE),
7.43 (2E, d, J=9EE), 7.52 (2E, d, J=9EE)
RABS (n/a) : 418 (n⁴)

- (4) 1- (1-第3 級プチルオキシカルポニルアミノ・1-、メチルエチ
- ル) -5. 6-ビス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

mp: 140°C
IR (Mujol): 3250, 1700, 1600, 1490, 1300, 1250 cm⁻¹
NDR (DESO-d₆, 4): 1.31 (9H, a), 1.68 (6H, s),
3.79 (3H, s), 1.80 (3H, s), 6.97 (2H, d, J=9Hs),
7.01 (2H, d, J=9Hs), 7.46 (2H, d, J=9Hs),
7.51 (2H, d, J=9Hs)
HARS (a/s): 450 (M³)

(5) 3- (M. N- ジメチルアミノメチル) -5, 6-ピス (4-メトキシ

特表平6~501926 (23)

7.03 (2H, d, J=9Hs), 7.53 (4H, d, J=9Hs) MASS (α/s): 418 (M⁺ (419) of free compound-1)

以下の化合物は実施例 2-(1)と同様な方法で得られた。

(2) 3- ((4- (2-ヒドロキシエテル) ピペラジン-1- イル) カルボニル) -5, 5-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン域数数

mp : 141-147°C IR (mijol) : 1650, 1610 cm⁻¹ FME (MMSO-d_g, 6) : 2.8-4.8 (12H, m), 3.80 (2H, m), 3.81 (3H, m), 6.98 (2H, d, J=SHE), 7.03 (2H, d, J=SHE), 7.55 (4H, d, J=SHE) SASS (m/s) : 445 (N° of free compound)

(3) 3- (モルホリノカルボニル) -5, 8-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

mp: 65-70°C
TR (Rujol): 1650, 1600, 1580 cm⁻¹
NMR (DMSO-d_g, 4): 2.4-3.8 (88, m), 3.79 (38, m), 3.81 (38, m), 6.96 (28, d, J=9Ex), 7.03 (2H, d, J=9Ex), 7.53 (4H, d, J=9Hx)
HARS (m/s): 406 (M⁵)

(4) 3- (M. M- ジメチルアミノカルボニル) -8, 8-ピス (4-メ) キシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

ER [Sujol]: 1650, 1600 cm⁻¹

IR (Sujol): 1650, 1600 cm⁻¹

INER (DMSO-d_g, 6): 2.98 (3H, s), 3.10 (3H, s),

3.79 (3H, s), 3.81 (3H, s), 6.96 (2H, d, J=9Hs),

7.01 (1H, d, J=9Hs), 7.53 (4H, d, J=9Hs)

FARS (m/s): 364 (H²)

フェニル) -1、2、4- トリアジン

IR (Ment): 2820, 1600, 1480, 1250 cm⁻¹

MOR (DRSO-d_g, 6): 2.33 (6E, e), 3.79 (3E, e), 3.80 (1E, e), 3.87 (2E, e), 6.99 (2E, d, J=8Ez), 6.99 (2E, d, J=8Ez), 7.45 (2E, d, J=8Ez), 7.52 (2E, d, J=8Ez)

MASS (R/E): 350 (R⁺)

(6) 5.6-ピス (4-メトキシフェニル) -3- { (4-メテルピペラ ジン-1- イル) - カルボニル} -1.2.4-トリアジン塩酸塩

mp : 252-254°C IR (Bujol) : 3400, 2400, 1645, 1600, 1575 cm⁻¹

事務保 2

(1) 3-エトキシカルボニル-5、6-ビス(4-メトキシフェニル)
-1. 2. 4- トリアジン(1.00 g) とド-メテルピペラジン(1.82 ml)
の混合物を 80-90°Cで 4時間40分加熱した。 直流に冷却した後、混合物を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。 有機層を水および塩水で洗浄し、破散マグネシウムで乾燥し、活性皮で処理した。 雄逸後、将郷を経圧留去し、残留物をジエテルエーテルに排解し、これに塩酸のエタノール溶液を加えた。生成した沈柔を越取し、エタノールとジエテルエーテルで洗浄し乾燥して、5.6-ビス(4・メトキシフェニル)-3-((4・メテルピペラジン-1・イル)カルボニル)-1、2、4-トリアジン塩酸塩(0.78 g) を得た。

mp: 252-254°C
IR (mujol): 3400, 2400, 1645, 1600, 1575 cm⁻¹
NPM (DMSO-d₅, 6): 2.81 (3H, s), 2.80-4.80 (8H, s),
3.80 (3H, s), 3.81 (3H, s), 6.98 (2H, d, J=9H1),

(5) 3- [(2- (H. N- ジメチルアミノ) エチル} カルパモイル} -5, 6-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

mp: 137-140°C
TR (Hujol): 1590, 1600, 1230 cm⁻¹
NMG (DMSO-d₆, 6): 2.21 (6B, s), 2.48 (2E, t, J=6Hz), 3.46 (2E, t, J=6Hz), 3.46 (2E, d, J=6Hz), 7.02 (2B, d, J=6Hz), 7.53 (2E, d, J=6Hz), 7.61 (2R, d, J=6Hz), 7.61 (2R, d, J=6Hz), 7.61 (2R, d, J=6Hz), 3.66 (1B, t, J=6Hz)

(6) 3- [(4-ベンジルピベラジン-1- イル) カルポニル] -5, 8-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

mp: 126-129°C
IR (mujol): 1630 ,1800, 1480 cm⁻¹
NOR (CDC1₃, 6): 2.4-2.7 (48, m), 3.57 (28, m),
3.7-4.0 (48, m), 3.63 (38, m), 3.65 (38, m),
6.84 (28, d, J=8.98m), 6.92 (28, d, J=8.98m),
7.2-7.45 (58, m), 7.56 (28, d, J=8.98m), 7.66
(28, d, J=8.98m)

(7) 3- [(1-ベンジルビベリジン-4- イル) カルパモイル) -5.6-ビス (4-メトキシフェニル) -1. 2, 4- トリアジン

mp: 132-136°C

IR (mujol): 3180, 1690, 1600, 1520, 1490 cm⁻¹

NYER (CDCl₃, d): 1.55-2.4 (6H, m), 2.75-7.0 (2H, m),

3.54 (2H, m), 3.84 (3H, m), 3.86 (3H, d),

4.07-6.18 (1H, m), 6.86 (2H, d, J=8.9RE), 6.93

(2H, d, J=8.9HE), 7.16-7.5 (5H, m), 7.59 (2H, d,

J=8.9HE), 7.69 (2H, d, J=8.9HE), 8.01 (1H, d,

J=8.2HE)

NASS (m/s): 309 (H⁴)

麦筵例 3

3- (アセチルアミノメチル) -6,5-ビス (4-メトキシフェニル)
-1,2,4-トリアジン (0.75g) と濃塩酸 (5 ml) の混合物を 2時間接神速放させた。底温に冷却後、混合物を水に注いだ。次にこれに复皮酸ナトリウムの水溶液を加えpHを10に調節し、酢酸エチルで始出した。有機層を水および塩水で洗浄し、碳酸マグキシウムで乾燥し、活性炭で処理した。建造後溶塩を絨圧留会し、残留物をエタノールに溶解し、これに塩酸のエタノール溶液を加えた。この混・合物にジェチルエーテルを加えて処理し 3- (アミノメチル)
-5,5-ビス (4-メトキシフェニル)-1,2,4-トリアジン塩酸塩(0.18g)の粉末を得た。

mp: 163-173°C (decomp.)
IR (Fujol): 1600, 1580, 1580 cm⁻¹
NOR (DMSO-d₅, 4): 3.80 (18, s), 3.81 (18, s),
4.52 (28, br s), 6.98 (28, d, J=9Es),
7.03 (28, d, J=9Es), 7.49 (28, d, J=9Es),
7.63 (28, d, J=9Es), 9.00 (18, br s)
NASS (m/s): 132 (m⁵ of free compound)

要选例 4

3- (アミノメチル) -5. G-ビス (4-メトキシフェニル) -1. 2. 4-トリアジン理数组 (1.00 g) 、クロロホルムおよび重点数サトリウム水溶液の速合物を富温で30分間撹拌し、分離した有機層を破数マグネシウムで乾燥し、活性炭で処理した。建造後、溶紙を被圧留去し、残留物を16. N- ジメチルホルムアミド (10 m1)に溶解し、この混合物に G- カルボキシ-3- オキソ-2. 3. 4. 5-テトラヒドロビリダジン (0.40 g) 、1-エチル-3- (3-ジメテルアミノブ

特表平6~501926 (24)

ロビル)カルボジイミド地酸塩(0.53g)およびトリエチルアミン(0.30g))・ かかえた。この連合物を100°Cで15時間資料した。 室辺に冷却缺、混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで治出した。分離した有限層を水、排塩酸、重逆酸ナトリウム物和水溶液、水および塩水で洗浄し、複酸マグキシウムで乾燥し、活性皮で処理した。 波逸後、溶鉱を留出し、残留物をシリカゲル(25g) カラムクロマトグラフにかけ、クロロホルムとメタノールの返泄で溶出した。 目的化合物を含む即分を合併し真空蒸発し残留物をエタノールとジエチルエーナルで処理し、5,6-ビス(4・メトキシフェニル)-3-((3・オキソー 2,3,4、5-テトラヒドロビリグジン-6-イル)カルボニルアミノメチル》-1,3,4-トリアジン(0.07g) を得た。

```
IR (Rujol): 3500-3300, 1600, 1510, 1310, 1250 cm<sup>-1</sup> MM (PRSO-dg, 6): 3.17-3.70 (4E, s), 3.79 (3E, s), 6.97 (3E, d), 7.01 (3E, d, Jeps), 7.01 (3E, d, Jeps), 7.46 (3E, d, Jeps), 7.53 (3E, d, Jeps), 8.01 (2E, br s) MASS: a/z 336 (M<sup>4</sup> of free compound)
```

ジィップロピルエーテルで洗浄して 3- (1-アミノエチル)-5. I-

アス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4· トリアジン協設度 (0.73

mp: 183-187°C

IR (Mujol): 3400, 1700, 1870, 1860, 1840, 1810,

1850 cm⁻¹

ROS (DRSO-d₆, 6): 2.47 (2H, t, J=8.2Hs), 2.78 (2H, t, J=8.2Hs), 3.78 (7H, e), 1.80 (7H, e),

4.78 (2H, d, J=5.5Hs), 6.95 (7H, d, J=8.3Hs),

7.00 (2H, d, J=8.3Hs), 7.45 (2H, d, J=8.3Hs),

7.49 (2H, d, J=8.3Hs), 8.75 (1H, t, J=5.8Hs)

RASS (H/Z): 446 (m²)

(2) 3- (1-アミノ-1-メテルエテル) -5, 8-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4-トリアジン塩酸塩

```
ED: 245-247°C
IR (Nujol): 3600-3300, 1600, 1490, 1300 cm<sup>-1</sup>
MMR (IMSO-d<sub>6</sub>, 4): 1.79 (6H, s), 3.80 (3H, s),
3.01 (1H, s), 6.99 (2H, d, J=9Hx),
7.03 (2H, d, J=9Hx), 7.50 (2H, d, J=9Hx),
7.65 (2H, d, J=9Hx), 8.93 (3H, br s)
MMAS (m/s): 130 (m<sup>2</sup>)
```

実算例 5

(1) 5, 6-ピス(4-メトキシフェニル)-3- [2- (第3級プテルオキシカルポニルアミノ) エチル -1, 2, 4- トリアジン (1.00 g) と塩化メチレン (10 m1)の混合物を 2°Cで抜粋した。この反応鑑合物に 4N-塩酸/1,4- ジオキサン (10 m1)を加え、室温で 1時間撹拌した後、格媒を減圧留去した。残留物にジイソプロピルエーテル (50 m1) を加え、2°C で 3時間撹拌した。生成した沈澱を建取し、

実施例6

4) 老师企。

ஹ : 98°C (dacomp.)

(1) N. N-ジメチルホルムアミド (30 ml)に3- (1-アミノ-1- チルエチル) -6、8-ピス (4-メトキシフュニル) -1、2、4- トリアジン塩酸塩 (1.30 g)、3-オキソ-6- カルボキシ-2、3、4、5-テトラヒドロピリダジン (0.48 g) および1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 (0.52 g) を加えた移版に、1- (3-ジメチルアミノプロビル) -3- エチルカルボジイミド (0.52 ml)を食品で提择下に加え、

この混合物を同条件で 1 時間提伸した。反応混合物を水に注ぎ酢酸エチルで抽出した。輸出物を重炭酸ナトリウム銀和水溶液、水および塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。循過後熔線を留去した。生成した沈重を補取し、ジエチルエーテルで洗浄して 5. 6-ピス (4-メトキシフェニル) -3- [1-{(3-オキソ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロビリダジン-6- イル) カルボニルアミノ}-1- メチルエチル]-1. 2. 4-トリアジン (1.33 g) を得た。

```
mp: 221-222°C
IR (Nujoi): 3350, 3250, 1700, 1650, 1600, 1500, 1250 cm<sup>-1</sup>
SNR (DMSO-d<sub>g</sub>, 6): 1.83 (6H, s), 2.42 (2H, t, J=8Hx), 2.72 (2H, t, J=8Hx), 3.79 (3H, s), 3.80 (3H, s), 6.97 (3H, d, J=9Hx), 7.02 (2H, d, J=9Hx), 7.48 (2H, d, J=9Hx), 7.53 (2H, d, J=9Hx), 8.72 (1H, s), 11.20 (1H, s)
NASS (m/z): 474 (M<sup>4</sup>)
```

実施例?

(1) 3- (アミノメチル)-5, 6-ピス (4-メトキシフェニル)-1, 2, 4-トリアジン塩酸塩 (0.80 g)、クロロホルムおよび重皮酸ナトリウム水溶液の混合物を高温で30分撹拌し、分離した有機層を破散マグネシウムで乾燥し、活性炭で処理した。強適後溶媒を設圧留去した。残留物にテトラヒドロフラン (20 ml)とメタノール (7 ml)の混液を加え、ちらにこの混合物にイソプロピルイソシアネート (0.26 ml)を加えた。反応混合物を高温で 3時間50分撹拌した。混合物を就圧蛇固し、残留物をジイソプロピルエーテルとジエチルエーテルで処理して 3- (8'-イソプロピルクレイドメチル)-5, 6-ピス (4-メトキシフェニル)-1, 2, 4-トリアジン (0.75 g)を得た。

```
mp: 80-83°C
IR (Hujol): 3100, 1630, 1600, 1560, 1490 cm<sup>-1</sup>
NOR (DESO-d<sub>0</sub>, 4): 1.05 (GB, d, J=6.5Ex),
3.70 (1H, m), 3.78 (2H, m), 3.80 (3H, m),
4.64 (2H, d, J=5.6Ex), 6.14 (1H, d, J=7.7Hx),
6.65 (1H, t, J=5.6Ex), 6.95 (2H, d, J=6.8Ex),
7.00 (2H, d, J=8.8Ex), 7.45 (2H, d, J=6.8Hx),
7.52 (2H, d, J=6.8Ex)
NARS (m/a): 407 (m<sup>2</sup>)
```

以下の化合物は実施例 5-(1)と同様な方法で得られた。

(2) 5, 6-ピス (4-メトキシフェニル) -3- (2-{(3-オキソ-2.
 3, 4, 5-テトラヒドロピリグジン-6- イル) カルボニルアミノトエテル] -1, 2, 4-トリアジン

```
mp: 85°C (decomp.)
IR (Mujol): 3500-3200, 1680, 1600, 1250 cm<sup>-1</sup>
NTR (DMSO-0<sub>6</sub>, 6): 2.36 (2B, t, J=6Hs),
2.70 (2B, t, J=5Hs), 3.30-3.36 (2B, m),
3.78 (3B, s), 3.80 (3B, s), 6.91 (2B, d, J=9Hs),
7.00 (2B, d, J=9Hs), 7.45 (2B, d, J=9Hs),
7.50 (2B, d, J=5Hs), 8.33 (1B, t, J=6Hs),
11.10 (1B, s)
NASS (m/s): 460 (M<sup>+</sup>)
```

以下の化合物は実施例 7-(1)と同様な方法で得られた。

```
(2) 3- (ボーエチルウレイドメチル) -8, 8-ピス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン 取り: 69-74°C 13 (80501): 1300, 1640, 1600, 1560 cm<sup>-1</sup>
```

```
IR (sujol): 3300, 1640, 1600, 1560 cm<sup>-1</sup>
1002 (DRSO-d<sub>6</sub>, 6): 1.03 (3H, c, J=7Hz),
3.03 (2H, q, J=7Hz), 3.78 (3H, c), 3.80 (3H, c).
```

转表平6-501926 (25)

4.64 (ZE, d, J=5.9Es), 6.23 (LE, t, J=5.5Hs), 6.56 (LE, t, J=5.5Hs), 6.95 (ZE, d, J=9Es), 7.00 (ZE, d, J=9Es), 7.45 (ZE, d, J=9Es), 7.52 (ZE, d, J=9Es) NASS (m/s): 193 (m²)

(3) 3- [2-(#'- イソプロビルウレイド) エチル] -5, 6-ビス (4-メトキシフェニル) -1, 2, 4- トリアジン

mp: 157-160°C

IE (Nujol): 3400-3200, 1640, 1620, 1570, 1180 cm⁻¹

NOR (DESO-d₆, 6): 0.98 (6B, d, J=6.5Rs), 3.20 (2B, c, J=7Rs), 3.51-3.72 (3R, m), 3.79 (3R, s), 3.80 (3H, s), 5.73 (1H, d, J=7.5Hs), 5.85 (1H, c, J=6Hr), 6.96 (2H, d, J=9Rs), 6.99 (2H, d, J=9Hs), 7.45 (2H, d, J=9Hs), 7.52 (2H, d, J=9Hs)

NASS (m/s): 421 (M*)

実施例8

(i) クロロホルムとメタノール (9:1)の機能 (20 ml)に 5、6-ビス (4-メトキシフェニル) -3- (ビリジン-4- イル) -1、2、4-トリアジン (0.50 g) と沃化メチル (0.75 ml)を加えてなる紹液を放進で1日数置した。4- [5、6- ビス (4-メトキシフェニル) - トリアジン-3- イル) -1- メチルビリジニウムアイオダイドを含む反応混合物を減圧範囲し、残留物をメタノール (30 ml)と水 (10 ml)の 透液に溶解した。この溶液に 5~10°Cで撹拌下に水素化硼素ナトリウム (0.10 g) を少しずつ加えた。反応混合物を周温度で1.5 時間撹拌した。水 (100 ml) を反応混合物に加え、生成した抗震を減取した。 沈瀬をクロロホルムに用解し、道木で洗浄し複数マグネシウムで乾燥した。分離した有限層を採圧乾極し、残留物をジエチル

エーテルで波移して、5、6-ピス(4-メトキシフェニル)-3- (1-メチル-1、2、3、6-テトラヒドロビリジン-4-イル)-1、2、4-トリアジン (0.32 g) を得た。

mg : 163-165°C
TE (Bujol) : 1600, 1100, 1250 cm⁻¹
EME (DESO-d₅, 6) : 2.33 (3H, s), 2.64 (2H, m),
2.76 (2H, s), 3.17 (3H, s), 3.78 (3H, s),
3.80 (3H, s), 6.95 (2H, d, J=9Hx),
7.00 (2H, d, J=9Hx), 7.33 (3H, s),
7.47 (2H, d, J=9Hx), 7.54 (2H, d, J=9Hx)
EASS (m/s) : 388 (M⁵)

以下の化合物は実施例 8-(1)と両様な方法で得られた。

(2) 5, 8-ピス (4-メトキシフェニル) -3- [1- (4-フルギロベンジル) -1, 2, 3, 8-テトラヒドロピリジン-4- イル] -1, 2, 4-トリアジン

mp: 137-138°C
IR (Mujol): 1645, 1600, 1570, 1505 cm⁻¹
HOME (DMSO-d_g, 4): 2.70 (4E, hr s), 3.21 (2E, hr s), 3.63 (2E, s), 3.78 (3E, s), 3.79 (3E, s), 6.91-7.00 (4E, m), 7.12-7.20 (2E, m), 7.20-7.55 (7H, m)
HOMES (m/s): 482 (m⁵)

実施例9

(1) キシレン (400 ml) に

S-エトキシカルポニル-5.6-ピス (4-メトキシフェニル) -1.2.4-トリアジン (10g) と2.5-ノルポルナジエン (5.55g) を加えて なる成合物を24時間機体下に道流した。反応混合物を被圧乾燥し、 生成した沈徹をジエチルエーテルで洗浄して、6-エトキシカルポニ

以下の化合物は実施例 9-(1)と同様な方法で得られた。

(2) 6- アセチルアミノメチル-2, 3-ビス (4-メトキシフェニル) ビリジン

```
18 (Film): 1720 cm<sup>-1</sup>
NOR (CDCl<sub>3</sub>, 6): 2.08 (3H, e), 3.80 (3H, e),
3.81 (3H, e), 4.61 (2H, d, J=5Hz),
6.7-7.0 (5H, m), 7.07 (2H, d, J=6Hz),
7.2-7.4 (3H, m), 7.64 (1H, d, J=8Hz)
NOSS (m/z): 362 (M<sup>2</sup>)
```

(3) 6- (ピリジン-4- イル) -2, 3-ピス (4-メトキシフェニル) ピリジン

```
mp: 175-178°C
IR (Hujol): 1610, 1600, 1510, 1250 cm<sup>-1</sup>
NOG (DMSO-d<sub>6</sub>, 4): 3.77 (6H. s), 6.90 (2H, d, J=8HE),
6.84 (2H, d, J=8HE), 7.19 (2H, d, J=8HE),
7.17 (2H, d, J=8HE), 7.93 (1H, br s),
8.15 (1H, br s), 8.74 (2H, br s)
NASS (m/s): 186 (M*)
```

(4) 2. 3-ピス (4-メトキシフェニル) -6- (N. N- ジメチルアミ ・ ノメチル) ピリジン

```
mp: 103-108°C (dec.)
TR (mujol): 1610, 1510, 1230 cm<sup>-1</sup>
NORN (DESO-dg, 6): 2.82 (3H, s), 2.63 (3H, s), 3.74
(3H, s), 3.76 (3H, s), 4.46 (2H, s), 6.64 (2H, d, J=8HE), 5.90 (3H, d, J=6HE), 7.13 (2H, d, J=6HE), 7.63 (3H, d, J=8HE), 7.65 (2H, d, J=8HE)
```

実施例10

(1) 6- エトキシカルポニル-2、3-ピス(4-メトキシフュニル)ピリシン(1、03 g)とH-メチルピペラジン(1、87 g1)の混合物を26.5 時間慎粋下遠流した。 意温に冷却した後、反応混合物を水と酢酸エテル中に注いだ。分離した有機層を水、重炭酸ナトリウム器和水溶液、水および塩水で洗浄し、磁酸マグネシウムで乾燥し、活性炎で処理した。

返通後、治路を減圧留去し、残留物をジェチルエーテルで溶解 し、さらにこれに進化水素のエタノール治療を加えた。生成したな 最を認取し、エタノールとジェチルエーテルで洗浄して、2、3・ビ ス(4・メトキシフュニル)・6・【(4・メチルピペラジン・1・イル) カルボニル】ピリジン2塩酸塩(0.15g)を得た。・

```
mp : 213-216°C

IR (Bujol) : 3400 (br), 2400 (br), 1980 (br),

1650, 1610, 1510 cm<sup>-1</sup>

MMR (DRSO-d<sub>6</sub>, 6) : 2.77 (38, s), 2.8-4.8 (88, m),

3.75 (38, s), 3.76 (38, s), 6.85 (28, d, J=98s),

6.91 (28, d, J=98s), 7.15 (28, d, J=98s),

7.26 (28, d, J=98s), 7.68 (18, d, J=98s),

7.92 (18, d, J=98s)

MASS (m/s) : 413 (M*(417) of free compound -2)
```

以下の化合物は実施徴 10-(1) と同様な方法で得られた。 (2) 2, 3-ピス (4-メトキシフェニル) -6- 【 (2-(N. N- ジメチルアミノ) エチル) カルバモイル] ピリジン 2 塩酸塩

```
mp: 68-71°C
IR (Mujol): 1500, 1510, 1300, 1250 cm<sup>-1</sup>
NMM (DESO-dg, 6): 2.80 (3H, s), 2.83 (3H, s),
3.28 (2H, q, J-6Hm), 3.73 (2H, t. J-6Hm),
3.75 (3H, s), 3.76 (3H, s), 6.88 (2H, d, J=SHm),
6.91 (2H, d, J-6Hm), 7.15 (2H, d, J-6Hm),
7.42 (2H, d, J-6Hm), 7.92 (2H, d, J-6Hm),
8.00 (2H, d, J-6Hm), 9.02 (1H, t, J-6Hm),
10.58 (1H, m)
NASS (m/s): 405 (M<sup>0</sup> of free compound)
```

(3) 2, 3-ビス (4-メトキシフェニル) -6- 【 (4-ベンジルビベラ ジン・1- イル) カルパモイル】 ピリジン

```
mp: 128-132°C

IR (Nujol): 1610, 1500 cm<sup>-1</sup>

NGG (CDCl<sub>3</sub>, 6): 2.4-2.7 (4H, m), 3.56 (2H, s),

3.7-3.95 (4H, m), 3.79 (3H, s), 3.81 (3H, s),

6.77 (2H, d, J=8.9Hs), 6.83 (2H, d, J=8.9Hz),

7.11 (2H, d, J=8.9Hs), 7.2-7.45 (7H, m),

7.63 (1H, d, J=7.9Hs), 7.75 (1H, d, J=7.9Hs)

RABE (m/s): 493 (M<sup>5</sup>)
```

支統例 []

(i) 水常化リチウムアルミニウム (0.24 g) ヒテトラヒドロフラン [20 mi)の湿色物に 8- エトキシカルポニル-2, 3-ビス (4-メトキシフェニル)) ピリジン (2.1 g)のテトラヒドロフラン (2.1 mi)溶滅を水冷下傾控しつつ加え、混合物を周温度で 1 時間積 性した。反応混合物に酢酸エチル (20 mi)と水 (20 mi)を非常に注

```
IR (Mujol): 1700, 1600, 1505 cm<sup>-1</sup>
MMG (CDCl<sub>3</sub>, 6): 3.83 (3H, s), 3.84 (3H, s), 6.8-7.0 (4H, m), 7.44-7.6 (4H, m), 9.07 (1H, s), 10.22 (1H, s)
MASS [m/s]: 320 (H<sup>2</sup>)
```

実施例19

(1) 2.3-ビス(4-メトキシフェニル) -8-ビリジンカルプアルデヒド [0.8 g]、マロン数 (0.98 g)、ピペリジン (0.1 ml) およびピリジン (6 ml) の混合物を1時間20分便押下透照させた。室温に冷却した後、混合物を水と酢酸エチル中に注ぎ、4月水酸化ナトリウム水溶粧でp引を10.5に側晒した。分配した水層を酢酸エチルで洗浄し、水層を塩水で洗浄し、温製マグキシウムで乾燥した。越過後、溶鍼を縦圧留去して、3-[3.3-ビス(4-メトキシフェニル)ビリジン-6-イル]・(E)-プロペン酸 (0.35 g) を得た。

```
mp : 160-170°C
IR (Rujol) : 1680, 1630, 1600, 1500 cm<sup>-1</sup>
PORI (DMSO-d<sub>g</sub>, 6) : 3.75 (68, s), 6.75-6.97 (48, m),
6.85 (18, d, J=15.68x), 6.99-7.35 (48, m),
7.67 (18, d, J=16x), 7.69 (18, d, J=88x),
7.2 (18, d, J=8x)
PARS (u/s) : 261 (8*)
```

以下の化合物は実施例 13-(1) と同様な方法で得られた。

(2) 3- [2, 3- ピス(4-メトキシフェニル)ピラジン-6- イル] -(E)- プロベン数

```
mp : 236-240°C
IN (Nujol) : 1680, 1630, 1600, 1500 cm<sup>-1</sup>
```

意理く加えた。有機関を塩水で洗浄し、経数マグネシウムで乾燥した。減過後、溶媒を減圧留去し、5-ヒドロキシメチル-2、3-ビス(4-メトキシフェニル) ビリジン (2.04 g) を得た。

```
ECR (CDCl<sub>3</sub>, 4): 3.79 (2H, a), 2.81 (3H, m),
4.82 (2H, a), 6.79 (2H, d, J=9Ks),
6.84 (2H, d, J=9Ks), 7.0-7.4 (5H, m),
7.67 (1H, d, J=9Hs)
Mass (a/s): 321 (8<sup>4</sup>)
```

(2) クロロホルム (20 ml)に6-ヒドロキシメチル-2、3-ビス (4-メトキシフェニル) ピリジン (2 ml)と活性化二酸化マンダン (6 ml)を加えて得られる混合物を裏温で 5.5時間撹拌した。放逸後、溶塩を滅圧智士し、生成した沈磯をジイソプロビルエーテルで洗浄して、2、3-ビス (4-メトキシフェニル) -6- ピリジンカルバルデヒド (1.61 ml) を得た。

```
MOR (CDC1<sub>3</sub>, 4); 3.81 (3H, s), 3.82 (3H, s), 6.91 (2H, d, J=9Hs), 6.84 (2H, d, J=9Hs), 7.12 (2H, d, J=9Hs), 7.37 (2H, d, J=9Hs), 7.91 (1H, d, J=8Hs), 7.95 (1H, d, J=8Hs), RASE (a/s); 319 (8<sup>4</sup>)
```

実施例12

以下の化合物は要應例 11 と同様な方法で 5- メトキシカルポニル-2, 3-ビス (4-メトキシフェニル) ピリジンを反応させることによって得られた。

2、3- ピス(4-メトキシフェニル)-6- ピラジンカルパルデヒド

```
EMR (CDCl<sub>3</sub> + DMSO-d<sub>6</sub>, 6) : 3.82 (3E, s), 3.83 (3E, s),

6.85-6.93 (4E, m), 7.07 (1E, d, J=15.6Ez),

7.35-7.54 (4E, m), 7.75 (1E, d, J=15.6Ez),

8.36 (1E, s)

MASS (m/s) : 362 (M<sup>+</sup>)
```

実施例 1.4

(1) メタノール (8 ml) に 3- 【2、3- ビス (4-メトキシフェニル) ピリジン-6- イル] -(E)- プロペン酸 (G.8 ml)と10% パラジウム- 炭素 (D.16 ml) を加えてなる混合物を低圧の水気容器気下、直温で5 時間提持した。不溶物を認通し、クロロボルムとメタノールの透液で洗浄し、溶液を減圧留安した。 残留物を診験エチルと水の湿液に溶解し生成した溶液を6H温酸でpBを約4 に調却した。 有機層を進水で次浄し、 保験マグネシウムで乾燥した。 溶鉱を減圧留安し、 残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフにかけ、 クロロボルムとメタノール (10:1) の温液で用出させた。 溶出液を減圧を応し、生成した比較をジェチルエーチルで次浄して、3- 【2、3- ビス (4-メトキシフェニル) ピリジン-6- イル】プロパン酸 (495 mg)を得た。

```
mp: 146-147°C

IR (mujol) : 1710, 1600, 1510 cm<sup>-1</sup>

RGR (CDCl<sub>3</sub>, 4) : 2.8-2.95 (2H, m), 3.15-3.29 (2H, m),

3.8 (3H, m), 3.81 (3H, m), 6.75-7.33 (9H, m),

7.76 (1H, d, J=HH)

HASS (m/s) : 363 (K<sup>1</sup>)
```

以下の化合物は実施例 14-(1) と同様な方法で得られた。

(2) 3- (2, 3- ピス(4-メトキシフェニル)ピラジン-5- イル) プロバン数

特表平6-501926 (27)

```
mp: 120-128°C

IR (Hujol): 1700, 1600, 1570, 1500 cm<sup>-1</sup>

MOR (CDCl<sub>3</sub>, 6): 2.8-7.0 (2E, m), 3.1-2.3 (2E, m),

3.8 (2E, s): 1.81 (3E, s). 6.83 (2E, d, J=9Es),

6.84 (2E, d, J=9Es), 7.37 (2E, d, J=9Es),

7.38 (2E, d, J=9Es), 8.46 (1E, s)

MOSS (m/s): 134 (m<sup>3</sup>)
```

実施例15

(1) 6-アセチルアミノメチル-3、3-ビス(4-メトキシフェニル) ビリジン(1.64 g)と振雄数(3.1 ml)の混合物を 1.5時間度押下 遠底させた。反応混合物を野歌エチルと水水の選族中に注ぎ4N- 水 数化ナトリウム水溶液でpRを10に関節した。分離した有便層を堪水 で洗浄し、破散マグネシウムで乾燥した。短過後、雄凝を解圧乾憊 し、短留物をエタノールに溶解し、これに塩化水素のエタノール溶 液を加えた。この混合物にジエチルエーチルを加えて処理し、6-ア ミノメチル-2、3-ビス(4-メトキシフェニル)ビリジン2 塩較塩 (1.13 g)を得た。

```
mp: 150°C (doc.)
IR (Bujol): 3400 (br), 1600, 1500 cm<sup>-1</sup>

NPGR (CDCl<sub>3</sub>, 4): 3.71 (lH. s). 3.76 (3H. s),
5.2 (2H. br s), 6.75 (2H. d. J=9Hs),
6.81 (2H. d. J=9Hs), 7.01 (2H. d. J=9Hs),
7.45 (2H. d. J=9Hs), 8.31 (lH. d. J=6Hs),
8.56 (lH. d. J=Hs), 9.49 (2H. br e)

KASS (m/s): 120 (H<sup>+</sup> of free compound)
```

以下の化合物は養薬例 15-(1) と関係な方法で得られた。 (2) 2- アミノメチル-4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) ビリミジ

3, 4, 5-テトラヒドロピリダジン-6- イル) カルボニルアミノ] エ チル] ピリジン

```
RD: 148-151°C
IR (Nujol): 1 :685, 1650, 1600, 1510, 1240 cm<sup>-1</sup>
NRR (DMSO-d<sub>g</sub>, 6): 2.38 (2H, t, J=8Hz), 2.73 (2H, t, J=6Hz), 3.00 (2H, t, J=6Hz), 3.58 (2H, q, J=6Hz), 3.73 (3H, z), 3.74 (3H, z), 6.82 (2H, d, J=8Hz), 6.87 (2H, d, J=8Hz), 7.08 (2H, d, J=8Hz), 7.65 (2H, d, J=8Hz), 7.68 (2H, d, J=8Hz), 7.68 (2H, t, J=6Hz), 1.09 (1H, t)
NASS (n/s): 1 458 (n*)
```

実施例17

ン塩酸塩

(1) 6- アミノメチル-2、3-ビス(4-メトキシフェニル)ピリジン 2 塩酸塩 (0.3 g)、塩化メチレンおよび重散酸ナトリウム水溶液の混合物を変異で30分預拌し、分配した有価層を複数マグネシウムで乾燥した。強密物にテトラヒドロフラン (4 el) とメタノール (2 ml) の混破を加え、次にイソプロビルイソシアネート (0.1 ml) を加えた。反応混合物を豊温で14時間撹拌した。混合物を設圧範囲し、預智物をジイソプロビルエーテルで処理して、6- (3-イソプロビルウレイドメチル)-2、3-ビス (4-メトキシフェニル) ピリジン (0.24 g) を得た。

```
mp: 120°C (dsc.)

IR (Nujol): 3300, 1610, 1565, 1500 cm<sup>-1</sup>

NNCR (CDCl<sub>3</sub>, 6): 1.13 (6H, d, J=6.5Hz), 3.80 (3H, s),

3.81 (3H, s), 3.90 (3H, s), 4.52 (2H, d, J=5Hz),

4.71 (1H, hr), 5.54 (1H, hr), 6.73-6.86 (4H, m),

7.0-7.4 (7H, s), 7.64 (1H, d, J=Hx)

NASE (m/s): 405 (H<sup>2</sup>)
```

IE (Fujol): 1605, 1583, 1570, 1510 cm⁻¹
802 (DESO-dg, 6): 1.78 (EH, a),
4.33 (ZH, d, J=SH:), 4.82 (ZH, s),
6.90 (ZH, d, J=SH:), 6.98 (ZH, d, J=SH:),
7.21 (ZH, d, J=SH:), 7.50 (ZH, d, J=SH:),
8.76 (LH, a)

室建保16

(1) 6- アミノメチル-2, 3-ビス (4-メトキシフュニル) ビリジン 2 塩数塩 (0.2 g)、6-カルボキシ-3- オキソ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロビリグジン (72 ag)、ド-ヒドロキシベンゾトリアゾール (69 ag)、1-エチル-3- (3-ジメチルアミノブロビル) カルボジイミド塩酸塩 (97 ag)およびトリエチルアミン (0.15 g) の混合物をテトラヒドロフラン (4 al) 中で重優で15時間接种した。反応混合物を水中に注ぎ生成した注重を水およびテトラヒドロフランで洗浄して、2, 3- ビス (4-メトキシフェニル) -5- ((3-オキソ-2, 3, 4, 5- テトラヒドロビリグジン-6- イル) カルボニルアミノメチル] ビリジン (126 ag) を書た。

```
mp: 234-235°C
IR (Mujol): 3380, 1670, 1655, 1620, 1500 cm<sup>-1</sup>
FRG (CDCl<sub>3</sub>, 6): 2.55 (2E, t, J=6EE),
2.98 (2E, t, J=6EE), 3.80 (3H, s), 3.81 (3H, s),
4.70 (2H, d, J=5EE), 6.73-6.87 (4H, n),
7.08 (2H, d, J=9EE), 7.2-7.36 (4H, n),
7.64 (1H, d, J=8HE), 8.1 (1H, br s),
8.63 (1H, s)

PASS (M(S): 444 (R<sup>4</sup>)
```

以下の化合物は実施例 18-(1) と同様な方法で得られた。 (2) 2. 3-ビス(4-メトキシフェニル)-6- [2-[(3-オキソ-2,

- 以下の化合物は実施例 17-(1) と同様な方法で得られた。 (2) 4,5-ビス (4-メトキシフェニル) -2- (3-イソプロビルゥレ

```
HPGR (DMSO-d<sub>6</sub>, 6): 1.05 (6H, d, J=7Hz), 3.69 (1H, m), 3.72 (6H, s), 4.45 (2H, d, J=6Hz), 6.15 (1H, d, J=8Hz), 6.28 (1H, t, J=6Hz), 6.28 (2H, d, J=9Hz), 7.18 (2H, d, J=9Hz), 7.40 (2H, d, J=9Hz), 8.64 (1H, s) (0.58 (m/s): 406 (M<sup>5</sup>)
```

実施例18

イドメチル1 ピリミジン

(1) 1、2-ビス(4-メトキシフェニル)・3- ジメチルアミノ・2- プロペン・1- オン (3.1 g)、ジシアンジアミド (1.68 g) および28% ナトリウムメチラート/メタノール溶液 (4 ml) の混合物をエテノール (50 ml)中で接幹下5 時間温浸させた。反応混合物を雑圧乾悶させ残智物を酢酸エチルと水の復液に溶解した。この溶液を10% 塩酸で587.0 に調助した。分離した有機層を塩水で洗浄しな酸マグネシウムで乾燥した。溶臨を減圧度発させ、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフにかけ、クロロホルムとメタノール (57:3) のほ液で溶出した。溶出液を減圧乾固し残智物を酢酸エチルとジイソブロビルエーテルの遺液から再結晶して、4,5- ビス(4-メトキシフェニル)・2-シアノアミノビリミジン (2.0 g)を得た。

```
mp: 208°C (dec.)
TR (Nujol): 2220, 2100, 1610, 1580 cm<sup>-1</sup>
NOR (DRGO-d<sub>6</sub>, 4): 3.80 (6H, s), 6.91 (2H, d, J=9Hs), 7.20 (2H, d, J=9Hs), 7.20 (2H, d, J=9Hs), 7.40 (2H, d, J=9Hs), 8.48 (1H, s)
HASS (m/s): 332 (N<sup>+</sup>)
```

以下の化合物は実施例 18-(1) と回様な方法で得られた。

(2) 2- アセチルアミノメチル-4、5-ビス(4-メトキシフェニル) - ビリミジン

1902 (DESO-d₆, 6): 1.95 (1E, s), 3.64 (1E, s), 3.67 (1E, s), 4.50 (2E, d, J=6Hz), 6.83 (2E, d, J=9Hz), 6.90 (2E, d, J=9Hz), 7.15 (2E, d, J=9Hz), 7.36 (2H, d, J=9Hz), 8.45 (1E, m), 8.60 (1E, s)

(3) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2- (1-メテル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロビリジン-4- イル) ビリミジン

mp: 131-132.5°C TB (Mujol): 1650, 1605, 1580, 1560, 1500 cm⁻¹

実施例19

(1) 1.2-ピス(4-メトキシフェニル)・3- ジメチルアミノ-2- プロベン-1- オン (3.1 g)、4-アミジノ- モルホリン臭化水紫酸塩(4.2 g) および28% ナトリウムメチゥート/メタノール線 (4 ml) の混合物をエタノール (30 ml)中で推拝下7 時間遠波させた。反応混合物を延圧範囲させ残留物を診験エチルと10% 塩酸の浸液に溶解した。分離した水層を20% 炭酸カリウム水溶液でpH8.0 に関節し、誘致エチルで抽出した。抽出液を塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。進過後、越液を維圧範囲し残留物を診験エチルとジイソプロピルエーテルの混複から再結晶して、4、5- ピス(4-メトキシフェニル)・2-モルホリノビリミジン(0.47 g) を得た。

実施例20

クロロホルムとメタノール (2:4) (30 mml) の征彼中に4. 5- ビ ス(イーメトキシフェニル)・ ユー(ピリジン-イー イル)ピリミジン (2.5 g)および3-フルオロベンジルアイオダイド (2.36 g) を加 え、得られた落落を玄漢で2日間放産した。反応連合物を滅圧乾極 し、4-【4、5- ピス(4-メトキシフェニル)ピリミジン- 1-イル】 -!- (3-フルオロベンジル) ピリミジニクムアイオダイドを含む 残留物をメクノール (40 ml)、クロロホルム (10 ml)および水 (10 ml) の湿液中に溶解した。この溶液に5~10°Cで複雑しつつ水 常化開業ナトリウム (0.54 g) モ少しずつ加えた。反応混合物を向 過度では時間提拌した。反応混合物を設圧乾燥させ、残留物をクロ ロホルムに泊越し塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。推過 後、検済を選択数闘させ、発撃物をシリカゲルカラムクロマトグラ フにかけ、クロロホルムとアセトン(19:1)の遺被で給出した。溶 出放を滅圧連絡し結晶性残雪機を放取し真空乾燥して、4、5~ ビス (4- メトキシフェニル) - 2- [1- (3-フルオロベンジル) -1. 2. 3. 6- ナトラヒドロビリジン-4- イル】ピリミジン (1.33 g) 七得 t.

mp: 130-132°C

12 (mjol): 1660, 1815, 1360, 1505 cm⁻¹

12 (mjol): 1660, 1815, 1360, 1505 cm⁻¹

12 (mg (mgco-d₆, 4): 2.55-2.77 (4E, m), 3.03-3.27 (2E, m), 3.60 (2E, m), 3.71 (3H, m), 3.77 (3H, m),

6.77 (2E, d, Josens), 6.85 (2E, d, Josens),

7.10 (2E, d, Josens), 6.85 (2E, d, Josens),

6.70-7.40 (5H, m), 6.53 (1E, m)

特表平6-501926 (28)

ED: 147-150°C

IR (Rajol): 1605, 1585, 1570, 1525 cm⁻¹

ROG (DESO-d₆, d): 3.73 (6H, s), 3.73 (8H, s),
6.80 (2H, d, J-RE), 6.85 (2H, d, J-9H),
7.05 (2H, d, J-SHS), 7.32 (2H, d, J-9HS),
8.26 (1H, s)

Elemental Analysis Calcd. for C₂₂H₂H₃O₃:
c 70.01, B 6.14, H 11.13

Found: C 70.25, B 6.26, N-11.25

以下の化合物は実施例 19-(() と同様な方法で得られた。

(2) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2- (ビリジン-4- イル) ビリミジン

ED: 175-177°C

IE (Hujol): 1600, 1590, 1565, 1550, 1500 cm⁻¹

EMMA (DESO-d_g, 8): 3.80 (6B, s), 6.90 (2B, d, J=9Es),
6.95 (2B, d, J=9Es), 7.25 (2B, d, J=9Es),
7.50 (2B, d, J=9Es), 8.30 (2B, dd, J=2, 5Es),
8.78 (2B, dd, J=2, 5Es), 8.83 (1B, s)

EMASS (n/s): 370 (N²-1)

(3) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) - 2- (2, 5- ジメテルモルホリノ) ピリミジン

mp: 138-140°C
IR (Mujol): 1610, 1590, 1570, 1500 cm⁻¹
EMGL (IMESO-d₆, 8): 1.17 (6H, d, J-6Hz),
2.30-2.70 (2H, m), 3.35-3.80 (2H, m), 3.73 (6H,
s), 4.40-4.72 (2H, m), 8.78 (2H, d, J-9Hz),
6.82 (2H, d, J-9Hz), 7.03 (2H, d, J-9Hz),
7.32 (2H, d, J-9Hz), 8.22 (1H, s)

MASS (m/s): 405 (M⁴)

Elemental Analysis Calcd. for C₂₄H₂₇H₃O₃:
C 71.09, H 6.71, M 10.36

Found: C 70.62, H 6.69, F 10.30

実施例21

(1) クロロホルムとメタノール (9:1) (30 ml)の混放に4.5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2-(ビリジン-4-イル) ビリミジン (3.7 g) および沃化メチル (4 ml) を加え、得られた溶液を富温で2 日間放置した。反応混合物を減圧乾固し、残留物をメタノール (50 ml) および水 (10 ml)の混破中に溶解した。この溶液に5 ~10°Cで撹拌しつつ水素化陽雲ナトリウム (0.78 g) を少しずつ加えた。反応混合物を闪温底で1 時間撹拌した。反応混合物に水 (15 ml) を加え沈緩を減取した。沈緩をクロロホルムに溶解し場本で洗浄し複数マグネシウムで乾燥した。濾過後、過液を減圧乾弱させ、残留物を水性メタノールから再結晶して、4.5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2-(1-メテル-1、2、3、6-テトラヒドロビリジン-4-イル) ビリミジン (1.7 g)を得た。

mp: 131-132.5°C
IR (Rujel): 1550, 1605, 1580, 1560, 1560 cm⁻¹
EMR (DESO-d₆, 6): 2.30 (3E, s), 2.40-2.80 (4E, m),
3.00-3.20 (2E, m), 3.73 (3E, s), 1.77 (3E, s),
6.83 (2E, d, J=9Es), 6.89 (2E, d, J=9És),
7.13 (2E, d, J=7Es), 7.18 (1E, s), 7.37 (2E,
d, J=9Es), 8.58 (1E, s)

(2) 复施例 21-(1) と同様な方法で4、5- ピス (4-メトキシフェニル) - 2- (1-エチル-1, 2, 3, 5-テトラヒドロビリジン-4- イル) ピリミジンが得られた。これを埋設/エタノールの協演に選挙し、この海域を滅圧範囲した。発望物をエタノールとエーテルの扱法から再結品して、4,5- ピス (4-メトキシフェニル) - 2- (1-エテル-1, 2, 3,6-テトラヒドロビリジン-4- イル) ピリミジン塩物

特表平6-501926 (29)

塩を得た。

以下の化合物は実施例 21・(1) と同様な方法で得られた。

(3) 2. 3-ピス (4-メトキシフェニル) - 6- [1- (4-フルオロベンー・ジル) -1. 2. 3. 6-テトラヒドロビリジン-4- イル] ビリジン

mp: 115-117°C
IR (Hujol): 1600, 1580, 1549, 1500 cm⁻¹
MOR (DR50-dg, 6): 2.64 (4E, hr s), 3.12 (2E, hr s), 3.58 (2E, s), 3.73 (1E, s), 1.74 (3E, s), 6.72-7.07 (SE, s), 7.11-7.42 (8E, m), 7.47 (1E, d, J=SEE)

NASS (m/z): 481 [B²]

(4) 4. 5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2- (1- (4-フルオロペン ジル) -1, 2, 3, 6-テトラヒドロビリジン-4- イル] ビリミジン

mp: 118-120°C

12 (Mujol): 1645, 1500, 1570, 1500 cm⁻¹

NOR (DNSO-d₀, 6): 2.67 (4H, hr s), 3.17 (2H, hr s), 3.51 (2H, s), 3.75 (3H, s), 1.77 (3H, s), 6.87 (2H, d, J=9HH), 6.94 (2H, d, J=9HH), 7.11-7.20 (3H, m), 7.13 (2H, d, J=9HH), 7.13

(5) 4. 5-ピス(小メトキシフェニル)- 2- [1- (2-フェニルエチ

メチル-1、2、3、5-テトラヒドロビリジン-4-イル)ビリミジン(2.10g)、10g パラジウム/炭素および超数アンモニウム(1.71g)の混合物を100~110 c で2 時間複称した。反応混合物を認過し過波を滅圧範囲した。機智物を酢酸エチル、テトラヒドロフランおよび水の混液中に相解し、この相液を20g 炭酸カリウム水溶液でp85.0 に調節した。分離した有理層を塩水で洗浄し歳酸マグネシウムで乾燥した。通過後、越液を終圧乾間させ、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフにかけ、クロロホルムとメタノール(5:2)の湿液で向出した。初出液を減圧乾間し、治状の残留物を塩・酸/エタノール溶液に溶解し、この溶液を減圧乾悶し、残留物をエタノールとエーテルの湿液から再結晶して、4、5-ビス(4-メトキシフェニル)-2-(1-メチルピペリジン-4-イル)ビリミジン2塩酸塩(0.34g)を得た。

mp: 227-230°C (dec.)
IR (Mujol): 1590, 1510 cm⁻¹
NME (DMSO-d_g, 4): 2.02-2.20 (4H, m), 2.72 (3H, s),
2.96-3.64 (6H, m), 3.77 (5H, s), 6.90 (2H, d,
J-9Hs), 6.96 (2H, d, J-9Hs), 7.21 (2H, d)
J-9Hs), 7.42 (2H, d, J-9Hs), 8.72 (1H, s)

以下の化合物は実施例 22-(1) と同様な方法で得られた。

4. 5- ピス(I-メトキシフェニル)- 2- [1- (J-フルオロベンジ

ル)ピペリジン-4- イル】ピリミジン塩酸塩

mp: 207-211°C (dec.)

IR (Hujol): 1595, 1910 cm⁻¹

NOG (DNSO-d₅, 6): 2.16-2.22 (4H, m), 2.00-2.54 (5H, m), 3.77 (2H, m), 4.95 (2H, d, J=5Hm),

4.85 (2H, d, J=9Hm), 6.96 (2H, d, J=9Hm),

ル) -1. 2. 3. 8-テトラヒドロピリジン-4- イル] ピリミジン

mp : 135-136°C
TR (mijol) : 1600, 1560, 1500 cm⁻¹
HMR (BESO-d_g, 6) : 2.70-2.85 (6R, m), 3.27-3.35 (2R, m), 3.76 (6R, s), 6.87 (2R, d, J=9Es), 6.94 (2R, d, J=9Es), 7.16-7.33 (6R, m), 7.46 (2R, d, J=9Es), 8.65 (1R, s)
HASS (m/s) : 477 (m²)

(6) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) - 2- [1-(2-フルオロベン ジル) -1, 2, 3, 6-テトラヒドロビリジン-4- イル] ビリミジン

ED: 90-99°C
IR (Nigol): 1650, 1600, 1570, 1550 cm⁻¹
IRG (Nigol): 1650, 1600, 1570, 1550 cm⁻¹
IRG (Nigolo-d_g, 4): 2.69 (4H, br s), 3.23 (2H, br s), 3.68 (2H, s), 3.75 (2H, s), 3.77 (2H, s), 6.85 (2H, d, J=9Hs), 7.98; 6.93 (2H, d, J=9Hs), 7.13-7.47 (5H, m), 7.39 (2H, d, J=9Hs), 8.67 (1H, s)
IRASS (m/s): 481 (H^{*})

(7) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) - 2- (1-ベングル-1, 2,
 3, 6- テトラヒドロビリジン-4- イル] ビリミジン

mp: 128-110°C
IR (majol): 1645, 1600, 1570, 1545 cm⁻¹
HOMA (IMMED-d₆, 4): 2.50 (4H. br s), 3.20 (2H. br s), 3.63 (2H. s), 3.75 (3H. s), 3.77 (3H. s), 6.67 (2H. d. J=9Hz), 6.93 (2H. d. J=9Hz), 7.17 (2H. d. J=9Hz), 7.16-7.42 (5H. s), 7.25 (1H. s), 7.39 (2H. d. J=9Hz), 8.64 (1H. s)

MASSS (m/s): 463 (8*)

安班例22

(1) 昨日 (40 ml)に4、5- ピス (4-メトキシフェニル) - (1-

7.20 (2E, d, J=9Hz), 7.41 (2E, d, J=9Hz), 7.27-7.75 (4E, m), 8.70 (1E, s)

実施例23

(1) エタノール (10 ml)に 4.5-ビス (4・メトキシフェニル)
-2-シアノアミノビリミジン (1.0 g)およびモルホリン (1.3 g)を加えてなる溶液を提件下1 時間速流させた。反応連合物を減圧乾固させ残留物を酢酸エチルと10% 塩酸の混液に溶解した。分離した水層を20% 投設カリウム水溶液でpB3.0 に関節し、酢酸エチルとテトラヒドロフランの連液で抽出した。有領層を塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。塩透後、酒液を減圧乾固し残留物を酢酸エチルとエーテルの湿液から再糖品して、4.5-ビス (4・メトキシフェニル) - 2-【(4・モルホリンカルボキシイミドイル) アミノ] ビリミジン (0.72 g) を得た。

mp: 176-178°C

IR (Mnjol): 3270, 3150, 1610, 1530 cm⁻¹

MRR (EESO-d_g, 6): 3.33 (4B, s), 5.60 (4B, s),

3.75 (4B, s), 6.83 (2B, d, J=9Bz),

6.85 (2B, d, J=9Bz), 7.08 (2B, d, J47Bz),

7.28 (2B, d, J=9Bz), 8.36 (1B, s), 8.37 (2B, s)

MASS (m/z): 438 (M⁺)

Elemental Analysis Calcd. for C₂₃B₂₅M₃O₃:

C 63.85, H 6.01, H 16.70

Found: C 65.60, H 6.07, H 16.67

以下の化合物は実施例 23-(1) と同様な方法で得られた。

(2) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) - 2- [(4-メチル-1- ピベ ラジンカルボヤシイミドイル) アミノ] ピリミジン

特表平6~501926 (30)

mp: 138-140°C (dec.)
IR (Bhjol): 3180, 3130, 1610, 1590, 1510 cm⁻¹

BMG (DMSO-d₆, 6): 2.19 (3H, s), 2.00-2.43 [4H, m),
 1.40-3.70 (4H, m), 3.73 (5H, s), 6.84 (2H, d,
 J=9Hs), 6.86 (2H, d, J=9Hs), 7.06 (2H, d,
 J=9Hs), 7.27 (2H, d, J=9Hs), 8.33 (1H, s),
 8.10-8.66 (2H, m)

NASS (m/s): 432 (M⁵)

(3) 4.5-ビス (4-メトキシフュニル) - 2- [(4-ペンジル-1- ビ ペラジンカルボキシイミドイル) アミノ] ビリミジン

ep: 175-177°C
IR (Mrjol): 3300, 3150, 1605, 1580, 1505 cm⁻¹
HNR (MRSO-d_g, 6): 2.40 (4E, br a), 3.31-3.60 (6H, m), 3.74 (6H, a), 6.78-7.05 (4H, m),
7.13 (2H, d, J=SER),7.23-7.38 (6H, m),
8.35 (1H, a), 8.35-8.43 (2H, m)
HASS (m/s): 508 (M²)

(4) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) - 2- (2- (1-ベンジルピベリジン-4- イル) グアニジノ) ピリミジン

Mp: 157-159°C (dec.)
IR (hujol): 3150, 3300, 1640 (sch), 1805, 1580 cm⁻¹
PMG (DMSO-d₆, 4): 1.17-1.52 (2H, m), 1.61-2.28 (4H, m), 2.67-2.73 (2H, m), 3.44 (2H, m), 3.73 (6H, m), 3.64-3.89 (1H, m), 6.82 (2H, d, J=9Hs), 6.91 (2H, d, J=9Hs), 7.11 (2H, d, J=9Hs), 7.19-7.40 (8H, m), 8.48 (1H, s)

NASS (m/s): 522 (M²)

(5) 4. 5-ビス (4-メトキシフェニル) - 1- [(4-ペンジル-1- ピ ペリジンカルボキシイミドイル) アミノ] ピリミジン

mp : 160°C (dec.) IR (Mujol) : 3300, 3150, 1600, 1580, 1510 cm⁻¹ HOR (DRSO-d₆, 6) : 1.02-1.15 (2E, m), 1.57-1.78 (3E,

以下の化合物は実施例 24-(1) と同様な方法で得られた。

(2) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) -2- (3-シクロヘキシルグ アニジノ) ビリミジン

mp: 203-205°C
IR [Mujol]: 3310, 3205, 1595, 1510 cm⁻¹
NOR (DMSO-d_g, 4): 0.85-2.03 (llH, m), 3.75 (6H, s), 6.65 (2H, d, J=9Hz), 6.68 (2H, d, J=9Hz), 7.10 (2H, d, J=9Hz), 8.47 (lH, s)
NASS (m/g): 411 (m⁴)

(3) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) -2- 【(2-イミダゾリン-2- イル)アミノ】ビリミジン

mp: 190-192°C.

IR (Mujol): 1460, 3320, 3200, 1640, 1610, 1585, 1575, 15105 cm⁻¹

FOR (IMEGO-d_g, 6): 3.10-1.45 (4H, m), 3.73 (5H, s), 6.60 (2H, s), 6.80 (2H, d, J=9Hs), 6.83 (2H, d, J=9Hs), 7.03 (2H, d, J=9Hs), 7.28 (2H, d, J=9Hs), 8.15 (1H, s)

(4) 4, 5-ビス (4-メトキシフェニル) -2- (3-イソプロビルグアニジノ) ビリミジン

mp: 167-168°C (dec.)
IR (Mujol): 3350, 3170, 1680, 1640, 1610, 1580, 1530 cm⁻¹
KKR (DKRO-d₆, 4): 1.18 (6H, d, J=5Hx), 3.40-4.00 (1H, m), 3.75 (6H, e), 6.60-7.30 (8H, m), 8.46 (1H, e)
KKR (DKRO-d₆, 4): 391 (M²)

a), 2.70-2.82 (2B, m), 3.22-3.86 (2B, m), 3.75 (6B, m), 4.33-4.40 (2B, m), 6.83-6.90 (4B, m), 7.07 (2B, d, J=FEM), 7.10-7.32 (8B, m), 8.33 (4B, m), 8.37 (2B, m) 8.3 (m/x) : 507 (m²)

(5) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) - 2- { (4- (2-メトキシフェニル) -1- ピペラジンカルボキシイミドイル) アミノ] ピリミ パ・

mp: 199-200°C
18 (Mujol): 3120, 3180, 1605, 1570, 1515 cm⁻¹
MMR (DMR0-d₆·4): 3.00 (4H, br s), 3.75 (9H, e),
3.02(4H, br s), 6.84-7.07 (8H, m), 7.15 (2H, d,
J=9Rx), 7.31 (2H, d, J=9Ex), 8.38 (1H, s), 8.49
(2H, br s)

宴集例24

(1) メテルセロソルブ (5 ml) に 4.5- ビス (4-メトキシフュニル)・2- シアノアミノビリミジン (1.0 ml)およびピペリジン (1.1 ml) を加えてなる溶液を120~125°C で3 時間液体した。反応退合物を水中に注ぎ影響エテルで抽出した。溶出液を減圧乾固し残留物を誘致エテルとジイソブロビルエーテルの温液から再結晶して、4.5-ビス (4-メトキシフュニル)・2- 【(1-ビベリジンカルボキシィミドイル) アミノ】ビリミジン (0.65 ml) を得た。

mp: 185-187°C

IR (Hujol): 3330, 3170, 1610, 1590, 1865, 1525 cm⁻¹

IRIG (1890-dg, 6]: 1.30-1.70 (6E, m), 1.40-3.70 (4E, m), 2.77 (6E, s), 6.81 (2E, d, J-9Es), 6.83 (2E, d, J-9Es), 7.05 (2E, d, J-9Es), 7.27 (2H, d, J-9Es), 8.30 (1E, s), 8.32 (2E, m)

(5) 4, 5-ピス (4-メトキシフェニル) -2- (3-ペンジルグアニジ ノ) ピリミジン

mp: 204-206°C
IR (Rujol): 3460, 1610, 1610, 1560 cm⁻¹
ROSE (DRESO-d_g, d): 3.80 (SH, a), 4.62 (2H, s),
6.92 (2H, d, J=9Hs), 6.97 (2H, d, J=9Hs),
7.20 (2H, d, J=9Hs), 7.38 (2H, d, J=9Hs),
7.43 (SH, s), 8.43 (1H, s)

実施例25

エタノール (20 ml)に4、5-ビス (4-メトキシフェニル) -2-シアノアミノビリミジン (0.67 g) およびジメチルアミン塩酸塩 (0.4 g) を加えてなる存在を10時間推体下に選抜させた。反応混合物を実空蒸発し、残留物を舒散エチルと10% 塩酸の遺液に溶解した。分離した水層を20% 炭酸カリウム水溶液でpR8.0 に調節し酢酸エチルで抽出した。抽出液を塩水で洗浄し収酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減液を減圧吃固し治状残留物を塩酸/エタノール短に熔解した。この溶液を減圧吃固し、残留物をエタノールとエーテルの遺液から両結晶して、4、5-ビス (4-メトキシフュニル) -2-(3、3-ジメチルグアニジノ) ビリミジン塩酸塩 (0.28 g) を待た。

mp: 238-239°C
IR (Rajol): 3130, 1640, 1605, 1580 cm⁻¹
ERR (IMEG-d₆, 6): 3.20 (6E, s), 3.78 (6E, s),
6.88 (2E, d, J=7Es), 6.95 (2E, d, J=5Es),
7.17 (ZE, d, J=9Es), 7.39 (2E, d, J=9Es),
8.52 (1E, s), 9.22 (2E, m)

特表平6-501926 (31)

MASS (m/s) : 377 (H+) Elemental Analysis Calcd. for $C_{21}B_{23}B_{5}C_{2}$: c 60.94, B 5.84, B 16.92, Cl 8.57 Found : C 60.90, H 5.64, H 16.78, C1 8.64

宴准例26

B. B- ジメテルホルムアミド (20 ml)に2. 3- ピス (4-メトキシ フェニル) ピラジン-6- カルボン酸 (1.01 g) 、1-ヒドロキシベン ソトリアゾール (448 ag) および1-エチル-3- (3-ジメチルアミノ プロピル) カルボジイミド塩酸塩 (573 mg) を加えてなる混合物を 1時間直辺で機神した。これにN-メチルピペラジン (500 mg) を加 え、混合物を2時間提辞した。溶媒を始去後、残留物にクロロホル ム(30 ml)と水(20 ml) を加え、混合物を炭酸カリウム協和水溶液 でpBB に興節した。分離した有機層を水(20 ml) で決浄し、硫酸マ グネシウムで乾燥し、繊維した。残留物を酢酸エチル (20 ml)に溶 解し、塩化水素で飽和したジエチルエーテル液で結晶を折出させ、 沈最を採取して酢酸エチルで洗浄し、2、3- ピス(4-メトキシフェ ニル) -5- 【(4-メチルピペラジン-1- イル)カルボニル】ピラジ ン塩酸塩を得た。

eg : 90-93°C IR (Nujol) : 1630, 1600, 1505 cm⁻¹ MRR (D₂O, 6) : 3.23 (3H, E), 3.70 (6H, E), 3.1-4.3 (8H, m), 6.6-7.1 (4H, m), 7.2-7.7 (4H, m), 9.03 (lH, s) MASS (m/s): 418 (H of free compound)

宴施例27

(1) H. H-ジメテルホルムアミド (20 ml)に2, 3- ピス (4-メトキ シフェニル) ピラジン-5- カルボン酸(1.03 g)、1-ヒドロキシベ

実施例28

N. N- ジメチルホルムアミド (5 el) に5-クロロ-2. 3-ピス (4-メトキシフェニル) ピラジン (653 mg) 、および皮隆グアニジン (900 mg)の混合物を140°C で15時間加熱した。溶媒を兼圧下で除去 後、残留物に水(15 sl) と5%メタノール/クロロホルム (30 sl)液 を加えた。分離した有理層を飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウム 上で乾燥した。溶鍼を留去し残留物をシリカゲル (50 g) のカラム クロマトグラフにかけ、15% メタノール/クロロホルム密線で露出 した。目的化合物を含む国分を採取し連結した。残留物をジエチル エーテルで処理し、5-(N. N- ジメチルアミノ)-2、3-ビス(4-メ トキシフェニル)ピラジンを得た。

161-163°C TR (Mujol) : 1605, 1555, 1490 cm⁻¹ NOR (DHSO-d₆, 6): 3.10 (6H, g), 3.68 (6H, g), 6.80 (2H, d. J=10Hx), 6.82 (2H, d. J=10Hx), 7.20 (2H, d. J=10Hx), 7.30 (2H, d. J=10Hx), 8.07 (1H, s) MASS (m/s) : 335 (H*)

実施例29

5-クロロ-2, 3-ビス(4-メトキシフェニル)ピラジン(980 mg) 、グアニジン (1.8 g)およびN, N- ジメチルホルムアミド (1.0 ml)の混合物を150°C で8 時間加熱した。治嫌を減圧下で留去 後、残裂物をシリカゲル (50 g) のカラムクロマトグラフにかけ、 15% メタノールクロロホルム溶液で溶出した。目的化合物を含む面 分を採取し油糖した。残留物を酢酸エチル (20 ml)に溶解し塩化水

ンゾトリアゾール (448 mg) および1-エナル-3- (3-ジメナルアミ ノブロビル) カルボジイミド塩砂塩 (573 as) を加えてなる混合物 も) 時間玄気で操体した。これにIOS メチルアミン/メタノール技 (5 =1)加え、混合物を3時間提祥した。遠ばを除去後、残留他にク ロロホルム (30 ml)と水(20 ml) を加え、混合物を炭融カリウムの 姓和水泊柱でpRS に舞蹈した。分離した有機層を破職マグネシウム で乾燥し、連結した。残留性をシリカゲルカラムクロマトグラフに かけ、15% メタノール/クロロホルム溶液で溶出した。目的化合物 を含む個分を保取し歯額した。残留物を塩化水素で飽和させたジェ チルエーテル役で処理して結晶を折出させ、2, 3- ピス(4-メトキ シフェニル) -5- (メテルカルパモイル)ピラジン塩酸塩を得

> =p : 125-127°C IR (Mujol) : 1680, 1600, 1520, 1510 cm⁻¹ EDGR (DMSO-d₆, 4): 2.87 (3H, d, J-5Hz), 3.77 (6H, e), 6.93 (4H, d, J=1GHz), 7.3-7.6 (4H, m), 8.72 (18, d, J=5Rs), 9.03 (18, s) MASS (m/x): 349 (M* of free compound)

以下の化合物は実施例 27-(1) と関機な方法で得られた。 (2) 2. 3-ビス (4-メトキシフェニル) -5- 【 (1-ベンジルピベリ

ジン・4・ イル) カルパモイル] ピラジン

157-159°C TR (Nujol) : 3400, 1655, 1600, 1500 cm⁻¹ MRR (CDCl₃, 6) : 1.5-2.33 (5H, m), 2.77-3.0 (2H, m), 3.53 (2H, s), 3.82 (3H, s), 3.85 (3H, s), 3.95-4.2 (lB, m), 6.8-7.02 (4B, m), 7.15-7.53 (10H, m), 7.76 (1B, d, J=8.5Hz), 9.28 (1E, s) MASS (m/z), 1 508 (M+)

素を飽和させたエタノール溶液で結晶を析出させた。沈瀬を採取し 酢酸エチルで洗浄して、5-グアニジノ-2。3-ピス(4-メトキシフェ ニル)ピラジン塩酸塩を得た。

```
mp r 246-269°C (dec.)
IR (Mujol) : 3250, 1680, 1620, 1600, 1510 cm<sup>-1</sup>
MRR (DMSO-4, 6): 3.74 (6E, E), 6.7-7.0 (4E, m),
                    7.2-7.5 (4H, m), 8.38 (SH, m)
```

要庭例30

モルホリン (3 ml) と5-クロロ-2。3-ピス (4-メトキシフェニ ル) ピラジン (980 mg) の混合物を100°C で3 時間機神した。溶媒 を減圧下で冒去後、残留物をエーチルで処理して結晶を折出させ、 2. 3- ピス (4-メトキシフェニル) -5- (モルホリン-4- イル)ピ ラジンを得た。

```
ap: 138-139°C
IR (Nujol) : 1603, 1573, 1545, 1505 cm<sup>-1</sup>
NOR (CDCl<sub>3</sub>, 6) : 3.5-4.0 (8E, m), 3.76 (6E, m),
      6.89 (48, d, J=10Hs), 7.2-7.5 (4H, m);
        8.03 (1H, s)
MASS (m/s) : 377 (N+)
```

実施例3 1

ピペラジン(5 g) と5-クロロ-2、3-ピス(4-メトキシフェニル) ピラジン (980 mg) の混合物をエクノール (10 ml)中で3 時間退災 らせた。溶媒を留去後、残留物に酢酸エチル(20 ml) と水(30 ml) 加えた。分取した有根層を認和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで 乾燥した。高謀を除去後、強智物をエーテルで処理して結晶を折出

持表平6-501926 (82)

8 世、1、3- ピス(4-メトキシフェニル)-5- (ピペラジン-1- イル) - ピラジンを得た。

mp: 128-129°C
IR (Mujol): 1400, 1605, 1570, 1545, 1510 cm⁻¹
NOM (DMSO-d₆, 4): 2.6-2.9 (4H, m), 1.4-3.5 (4H, m),
3.71 (6H, s), 6.82 (4H, d, J=9Hs),
7.12-7.43 (4H, m), 8.12 (1H, s)
NOSS (a/s): 376 (H²)

事的例3.2

5-クロロ-2, 1-ピス(4-メトキシフェニル)ピラジン(980 mg)とN-メチルピペラジン(3 ml)の混合物を60°でで3 時間推神後、100°C 2 時間推神した。 静等を滅圧下留去後、残留物をジエチルエーテル(30 ml) に溶解し、進化水素を終和させたエーテル治液で処理して結晶を折出させた。 沈義を辞取し、エーテルで洗浄して、2, 3- ピス(4-メトキシフェニル)-1- (4-メチルピペラジン-1-イル)- ピラジン2 塩酸塩を得た。

mp: 187-189°C
IR [Nujol]: 1600, 1570, 1510, 1490 cm⁻¹
1000 (DMSO-d₆, 6): 2.79 [138, d, J=58s), 2.9-4.7 (88, m), 3.74 (68, s), 6.8-7.4 (108, m), 8.36 (18, s)
MASS (m/x): 390 (m⁺ of free compound)

実施例33

酢酸 (3 ml) に2. 3- ピス (4-メトキシフェニル) -5- メチルピラジン (1.07 g). ジメチルアミン塩酸塩 (346 mg) およびパラホルムアルデヒド (128 mg) を加えてなる混合物を10日間富温で使件した。溶滅を留去後、残留物に水(10 ml) と5%メタノール/クロロ

pB9 に調却した。分離した存住署を収斂マグネシウムで乾燥した。 的域を留金し残留物をシリカゲル (50 g) のカラムクロマトグラフ にかけ、10% メテノール/クロロボルム溶液でお出した。目的化合 物を含む個分を採取し締結した。残留物を酢酸エチル(20 ml) に溶 解しエーテルの塩化水素溶液で処理して助品を折出させ、5- [2-(元、3-ジメテルアミノ) エテル]-2、3-ビス (4-メトキシフェニ ル) ピラジン塩数塩を得た。

ホルム溶液 (20 ml)を加え、組合物を炭酸カリウム燃和水溶液で

mp: 203-207°C (dex.)
IR (#ujol): 3350, 2600, 1600, 1520 cm⁻¹
MML (D₂O, 4): 2.8-3.2 (2H, m), 3.0 (6H, a),
3.6-4.0 (2H, m), 3.85 (6H, a), 6.6-7.6 (8H, m),
8.83 (LH, s)
MASS (m/z): 363 (H²)

実施例34 ・

キシレン (200 ml) に3-(2-前3 値ブトキシカルポニルアミノエチル) -5、6-ピス (4-メトキシフェニル) -1、2、4- トリアジン (5.00 g)および2、5- ノルポルナジエン (12.0 ml)を加えてなるほ合物を3 日間推算下湿波させた。反応混合物を減圧配図した。残留物に4米塩化水素の1、4- ジオキサン溶液を加え、混合物を0°C で2 時間推算した。反応混合物を減圧配図し、生成した沈濃をジエチルエーテルで洗浄し、乾燥して、5-(2-アミノエテル) -2、3-ピス(4- メトキシフェニル) ピリジン塩酸塩 (5.35 g) を得た。

IR (Mujol): 1610, 1510, 1300, 1250 cm⁻¹

RMR (DMSO-d₆, 6): 2.33-1.43 (4H, m), 3.75 (3H, m), 3.78 (3H, m), 6.91 (2H, d, J=7Hx), 6.94 (2H, d, J=7Hx), 7.11 (2H, d, J=7Ex), 7.34 (2H, d, J=7Hx), 7.76 (1H, d, J=8Hx), 8.19 (1H, d, J=8Hx), 8.44 (3H, br s)

RASS (m/s): 334 (H⁺ of free compound)

実施例35

(1) 3- {N, N- ジメチルアミノメチル}-5,6-ピス(4-メトキシフェニル)-1,2,4-トリアジン (0.60 g) および塩化水素のエク・ノール溶液 (15 g)1)の混合物を3 時間重温で推持した。反応混合物を減圧吃回し、残留物をジエチルエーテルで気冷し、3-(N, H- ジメチルアミノメチル)-5,6-ピス(4-メトキシフェニル)-1,2,4-トリアジン塩酸塩 (0.58 g)を得た。

mp: 215-218 c

IR (Mujol): 1500, 1300, 1250 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₀, 4): 2.97 (3H, s), 2.99 (3H, s), 3.80 (3H, s), 3.81 (3H, s), 4.85 (2H, d, J=6HE), 5.98 (2H, d, J=6HE), 7.03 (2H, d, J=6HE), 7.50 (2H, d, J=8HE);

Name (m/s): 330 (M² of free compound)

以下の化合物は実施例 35-(1) と同様な方法で得られた。

(2) 2. 3-ピス(A-メトキシフェニル)・6- (N. N- ジメテルアミ ノメチル)ピリジン2塩世塩

mp: 80°C-82°C (dec.)
IR (Mujol): 1600.1510, 1300, 1250 cm⁻¹
DDR (DRSO-dg, 6): 2.86 (6H, s), 3.75 (1H, s), 3.76 (1H, s), 4.56 (2H, s), 6.85 (2H, d, JmSHs), 6.91

(2E, d, J=8Hs), 7.13 (2E, d, J=8Hs), 7.34 (2E, d, J=8Hs), 7.72 (1E, d, J=8Hs), 7.90 (1E, d, J=8Hs)

0 B G E 0 6

7				/JP 91/01042
1				
I PCS	C 07 D	53/065, 07, 443/04, 06,	11 111/44 14 14	
1	239/26	12 mi/or or 12 (1)	14, fines, P. Cavu	<u>. 2</u> 9,
# 74	WILLIAM C	119	12. A B1 B 312	T-0
		Printer Barre		
r				
1		1		
IPCS		C 07 0; A 63 E		•
-				
_			of the Control of Street Persons	
_				
ı				
i				
/ 		DESCRIPTION TO SELECTION !		
		PARTIES IN INTERNAL.		
X	145. A.	3979516 (V.B. LACEFTELD)	7 September 1975.	1-4.6.9-
l.	4	the whole document		10,13
۴	1			5.7.3
l				
ı	ı			ľ
l.	l			ł
ľ	US, A.	4021553 (V.B. LACEFIELD	ET AL.)	1-4,9-
ĺ		May 1977.	-	10,13
i.	,	a the whole document		,
•	1			5-4
	1			
	1		i	
_	l	*****		
-	w	4318931 (V.S. LACEFIELD) • the whole document	9 Karch 1982.	14.9-
	, ,-	A Cute Audi to GOCKWAUT		10,13
-				9 -6
	,			
	1			
i	1			
	ł			
	í			
┈				
		<u> </u>		7/20/20/20 (2)
	~		7	
V 2	-			
_ =			T	
- T-				
D 761	5			
			the or the last transfer to	ļ
344 0	ctober 1	291 201	. 65 #	01 891
	EUROPE	AN PATENT OFFICE	Miner	FAZBANE
			۱۰ میلومی	

8. 800	Contract to the Contract. Contracts that has been been been	
X	NO, 41, EXPARES (TERMO WARRHOLET RAISMA) 10 Pay 1985. see examples 14-15 and table 1	1-4.9- 10,13 5-6
*	Comical Abstracts, welcom 104, no. 1, 6 January 1805, (Calesdor, Ohie, US), Pitas L., 11.1 "Exploitation of pheroscolegical profits of no disrylvan-rigitors", see page 18, dytract. 8 bill. Ohio. Pers. 1805, 1816 (5), 273- 278.	1-4.9- 10,13
•	_	5-6
'	FR. A. 2373856 (MCMEIL LABORATORIES, IMEDIFICATED) . 12 October 1973, too champles 41-45, pages 32-33 and claim 14	1-4.9- 10,13
٠	-	5-6
۱ ۱	EP, AZ, GOZESTO (ELI LILLY AND COMPANY) 24 September 1983, 500 pages 1-2	(-10, 13
Ì		

PROTOCOL LEGISLATION SCHOOL SERVICE STATES TO SECURE STAT

PCT/JP 91/91042 54 34760

P	~=	=	~
67/09/76	05-4- 05-4- US-4- US-4-	3948894 3939633 4013654 4006233	06/04/76 02/11/76 22/03/77 11/02/77
E3/03/77	IOE		~~~
09/03/82	HONE		
12/05/29	D-1- JD-1- JD-4-	0397659 1328971 1128972 1115775	22/11/90 21/05/89 21/05/89 23/01/89
12/10/73	HONE		
14/91/81	43-6- 41-0- 54-4- 68-4-6- 39-4- 15-4-	547591 1202933 119327 2116179 36162562 4513133 4563661	24/10/85 08/09/83 15/10/85 21/09/83 27/09/83 22/04/85
	67/09/76 62/09/77 62/03/72 12/05/29	07/09/78	07/09/76

フロントページの銃き

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FI
C 0 7 D 253/06		7433 -4C	
401/04	239	8829 - 4 C	
	241	8829 - 4 C	
	253	8829 - 4 C	
401/14	213	8829 -4 C	

(81)指定图 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE), JP, US